

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

JC927 U.S. PTO  
10/020244  
12/18/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2000年12月21日

出願番号  
Application Number:

特願2000-389320

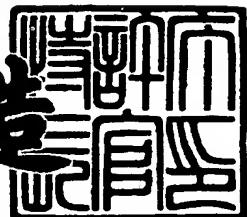
出願人  
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年11月16日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3100364

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0081212

【提出日】 平成12年12月21日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 5/20

B41J 2/01

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内

【氏名】 川瀬 智己

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内

【氏名】 有賀 久

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内

【氏名】 片上 悟

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内

【氏名】 清水 政春

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内

【氏名】 木口 浩史

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーホームズ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

【連絡先】 0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅薈

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カラーフィルタの製造方法及び製造装置、液晶装置の製造方法及び製造装置、EL装置の製造方法及び製造装置並びにインクジェットヘッドの制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、前記複数のノズルから選択的にフィルタ材料を吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成するカラーフィルタの製造方法において、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させる前段フィルタ材料付着工程と、

前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成する後段フィルタ材料付着工程とを有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項2】 基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、前記複数のノズルから選択的にフィルタ材料を吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成するカラーフィルタの製造方法において、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させるフィルタ材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成し、

各回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならないことを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記ノズル列は前記副走査方向に対して傾斜することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項4】 請求項1から請求項3のうちのいずれか1つにおいて、前記ノズル列の長さをL、前記分割によって形成される前記ノズルグループの数をn、前記ノズル列が前記副走査方向と成す角度をθとするとき、前記副走査移動量δは、

$$\delta = (L/n) \cos \theta \text{ の整数倍}$$

であることを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項5】 請求項1から請求項3のうちのいずれか1つにおいて、前記ノズル列の両端部分の数個のノズルからはインクを吐出させないことを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項6】 請求項5において、前記ノズル列のうち前記インクを吐出させないようにした両端部ノズルを除いた部分の長さをL、前記分割によって形成される前記ノズルグループの数をn、前記ノズル列が前記副走査方向と成す角度をθとするとき、前記副走査移動量δは、

$$\delta = (L/n) \cos \theta \text{ の整数倍}$$

であることを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項7】 請求項1又は請求項2において、フィルタエレメントはR, G, Bの各色の平面的な配列によって形成され、R, G, Bの1種類をノズル列から吐出するインクジェットヘッドがR, G, Bの3種類分それぞれ個々に独立して設けられ、

各色のフィルタエレメントの形成は、前記1個の基板に対して前記3種類のインクジェットヘッドを別々に用いて順次に行われる  
ことを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項8】 請求項1又は請求項2において、フィルタエレメントはR, G, Bの各色の平面的な配列によって形成され、前記インクジェットヘッドはR

、 G, B の各色を吐出する 3 種類のノズル列を 1 つのヘッドに有し、各色のフィルタエレメントの形成は、前記インクジェットヘッドによって R, G, B の 3 色に対して同時に行われることを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項 9】 基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造装置であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと

該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と直角な副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連續するよう副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させる制御を行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とするカラーフィルタの製造装置。

【請求項 10】 基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造装置であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと

該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と直角な副走査方向へ平行移動させる

副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、

前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、

前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、

前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう  
に副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させ  
る制御とを行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移  
動させる

ことを特徴とするカラーフィルタの製造装置。

【請求項11】 液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に  
複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する  
液晶装置の製造方法であって、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによ  
つて前記基板を主走査しつつ、フィルタ材料を前記複数のノズルから選択的に  
吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成する液晶装置の製造方法に  
おいて、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記  
主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付  
着させる前段フィルタ材料付着工程と、

前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記  
基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させ  
ながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記フィルタエレメント  
を形成する後段フィルタ材料付着工程とを有する

ことを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項12】 液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に  
複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する  
液晶装置の製造方法であって、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドに

よって前記基板を主走査しつつ、フィルタ材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成する液晶装置の製造方法において、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させるフィルタ材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成し、

各回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならないことを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項13】 液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造装置において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと

該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのフィルタ材料の吐出を制御するノズル吐出制御手段と

前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、

前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、

前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するよう前記インクジェットヘッドを副走査させる制御とを行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させる

ことを特徴とする液晶装置の製造装置。

【請求項14】 液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造装置において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと

該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのフィルタ材料の吐出を制御するノズル吐出制御手段と

前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、

前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、

前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させる制御を行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させる

ことを特徴とする液晶装置の製造装置。

【請求項15】 それぞれがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造方法において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、EL発光材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記EL発光層を形成する工程を有し、

この工程は、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記EL発光材料を付着させる前段EL発光材料付着工程と、

前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記絵素ピクセルを形成する後段EL発光材料付着工程とを有する  
ことを特徴とするEL装置の製造方法。

【請求項16】 それがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造方法において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、EL発光材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記EL発光層を形成する工程を有し、

この工程において、

前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記EL発光材料を付着させるEL発光材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記絵素ピクセルを形成し、

各回のEL発光材料付着工程において連続するノズル列の境界線は前後する回のEL発光材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならない  
ことを特徴とするEL装置の製造方法。

【請求項17】 それがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造装置において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと  
該インクジェットヘッドへEL発光材料を供給するインク供給手段と、  
前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、  
前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、  
前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、  
前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、

前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう  
に副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらの  
ノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェッ  
トヘッドを副走査させる制御とを行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移  
動させる

ことを特徴とするE L装置の製造装置。

【請求項18】 それがE L発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るE L装置の製造装置において、

複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと

該インクジェットヘッドへE L発光材料を供給するインク供給手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させ  
る副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、

前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、

前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、

前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう  
に副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させ  
る制御とを行い、

前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移  
動させる

ことを特徴とするE L装置の製造装置。

【請求項19】 基板上に複数のドット状の色パターンを配列して成る光学  
部材を製造する際に用いられるインクジェットヘッドであって、複数のノズルを  
列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドの制御装置において

前記インクジェットヘッドへインクを供給するインク供給手段と、

前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、  
前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させ  
る副走査駆動手段と、

前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、  
前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、  
前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、  
前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう  
に副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらの  
ノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェッ  
トヘッドを副走査させる制御とを行い、  
前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移  
動させる  
ことを特徴とするインクジェットヘッドの制御装置。

【請求項20】 基板上に複数のドット状の色パターンを配列して成る光学  
部材を製造する際に用いられるインクジェットヘッドであって、複数のノズルを  
列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドの制御装置において

前記インクジェットヘッドへインクを供給するインク供給手段と、  
前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、  
前記インクジェットヘッドを主走査方向と直角な副走査方向へ平行移動させ  
る副走査駆動手段と、  
前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、  
前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、  
前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、  
前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するよう  
に副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させ  
る制御とを行い、  
前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移  
動させる

ことを特徴とするインクジェットヘッドの制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶装置等といった光学装置に用いられるカラーフィルタを製造する製造方法及び製造装置に関する。また、本発明は、カラーフィルタを有する液晶装置の製造方法及び製造装置に関する。また、本発明は、EL発光層を用いて表示を行うEL装置の製造方法及び製造装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、携帯電話機、携帯型コンピュータ等といった電子機器の表示部に液晶装置、EL装置等といった表示装置が広く用いられている。また最近では、表示装置によってフルカラー表示を行うことが多くなっている。液晶装置によるフルカラー表示は、例えば、液晶層によって変調される光をカラーフィルタに通すことによって行われる。そして、カラーフィルタは、ガラス、プラスチック等によって形成された基板の表面に、R(赤)、G(緑)、B(青)のドット状の各色フィルタエレメントをストライプ配列、デルタ配列又はモザイク配列等といった所定の配列で並べることによって形成される。

【0003】

また、EL装置によってフルカラー表示を行う場合には、例えば、ガラス、プラスチック等によって形成された基板の表面に、R(赤)、G(緑)、B(青)のドット状の各色EL発光層をストライプ配列、デルタ配列又はモザイク配列等といった所定の配列で並べ、これらのEL発光層を一対の電極で挟持して絵素ピクセルを形成し、これらの電極に印加する電圧を絵素ピクセルごとに制御することによって当該絵素ピクセルを希望の色で発光させ、これにより、フルカラーの表示を行う。

【0004】

従来、カラーフィルタのR、G、B各色フィルタエレメントをパターニングする場合や、EL装置のR、G、B各色絵素ピクセルをパターニングする場合に、

フォトリソグラフィー法を用いることは知られている。しかしながらこのフォトリソグラフィー法を用いる場合には、工程が複雑であることや、各色材料やフォトレジスト等を多量に消費するのでコストが高くなる等といった問題があった。

#### 【0005】

この問題を解消するため、インクジェット法によってフィルタ材料やEL発光材料等をドット状に吐出することによりドット状配列のフィラメントやEL発光層等を形成する方法が提案された。

#### 【0006】

今、図23(a)において、ガラス、プラスチック等によって形成された大面積の基板、いわゆるマザーボード301の表面に設定される複数のパネル領域302の内部領域に、図23(b)に示すように、ドット状に配列された複数のフィルタエレメント303をインクジェット法に基づいて形成する場合を考える。この場合には、例えば図23(c)に示すように、複数のノズル304を列状に配列して成るノズル列305を有するインクジェットヘッド306を、図23(b)に矢印A1及び矢印A2で示すように、1個のパネル領域302に関して複数回(図23では2回)主走査させながら、それらの主走査の間に複数のノズルから選択的にインクすなわちフィルタ材料を吐出することによって希望位置にフィルタエレメント303を形成する。

#### 【0007】

フィルタエレメント303はR, G, Bの各色をストライプ配列、デルタ配列、モザイク配列等といった適宜の配列形態で配列することによって形成されるものであるので、図23(b)に示すインクジェットヘッド306によるインク吐出処理は、R, G, Bの単色を吐出するインクジェットヘッド306をR, G, Bの3色分だけ予め設けておいて、それらのインクジェットヘッド306を順々に用いて1つのマザーボード301上にR, G, Bの3色配列を形成する。

#### 【0008】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、インクジェットヘッド306に関しては、一般に、ノズル列305を構成する複数のノズル304のインク吐出量にバラツキがあり、例えば図24

(a) に示すように、ノズル列305の両端部に対応する位置の吐出量が多く、その中央部がその次に多く、それらの中間部の吐出量が少ないというインク吐出特性Qを有する。

## 【0009】

従って、図23(b)に示すようにしてインクジェットヘッド306によってフィルタエレメント303を形成したとき、図24(b)に示すように、インクジェットヘッド306の端部に対応する位置P1又は中央部P2、あるいはP1及びP2の両方に濃度の濃いスジが形成されてしまい、カラーフィルタの平面的な光透過特性が不均一になるという問題があった。

## 【0010】

本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたものであって、カラーフィルタの光透過特性、液晶装置のカラー表示特性、EL発光面の発光特性等といった光学部材の光学特性を平面的に均一にできる各光学部材の製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。

## 【0011】

## 【課題を解決するための手段】

(1) 上記の目的を達成するため、本発明に係る第1のカラーフィルタの製造方法は、基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、前記複数のノズルから選択的にフィルタ材料を吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成するカラーフィルタの製造方法において、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させる前段フィルタ材料付着工程と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するよう前記インクジェットヘッドを副走査させながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成する後段フィルタ材料付着工程とを有することを特徴とする。

## 【0012】

この第1のカラーフィルタの製造方法によれば、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントは、インクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、異なるノズルグループに属する複数のノズルによって重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成されるので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

## 【0013】

もちろん、上記第1のカラーフィルタの製造方法はインクジェットヘッドを用いる方法であるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0014】

また、上記第1のカラーフィルタの製造方法によれば、複数回のインクの重ね吐出によって所定膜厚のフィルタエレメントを形成するのに先立って前段フィルタ材料付着工程を実施することにより、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0015】

(2) 次に、本発明に係る第2のカラーフィルタの製造方法は、基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造方法であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、前記複数のノズルから選択的にフィルタ材料を吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成するカラーフィルタの製造方法において、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させるフィルタ材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成し、各回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線は

前後する回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならないことを特徴とする。

## 【0016】

この第2のカラーフィルタの製造方法によれば、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントは、インクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、基板の表面に一様な厚さのインク層を形成するフィルタ材料付着工程を複数回繰り返して重ね塗りを行うことにより個々のフィルタエレメントを所定の膜厚に形成するので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

## 【0017】

もちろん、上記第2のカラーフィルタの製造方法はインクジェットヘッドを用いる方法であるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0018】

また、上記第2のカラーフィルタの製造方法によれば、第1回目のフィルタ材料付着工程すなわち基板の表面にフィルタ材料を直接に形成する際にも、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させるので、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0019】

さらに、上記第2のカラーフィルタの製造方法によれば、複数回行われるフィルタ材料付着工程の各回におけるノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程におけるノズル列の境界線と重ならないように設定されるので、ノズル列によって重ね塗りする際にインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0020】

上記第1及び第2のカラーフィルタの製造方法において、前記インクジェットヘッドは、前記ノズルグループの副走査方向の長さの整数倍の長さで副走査移動しながら前記主走査を複数回繰り返して行うことができる。こうすれば、複数のノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査することになり、各ノズルグループ内のノズルによって個々のフィルタエレメント領域にインクが重ねて供給される。

## 【0021】

また、上記第1及び第2のカラーフィルタの製造方法において、前記ノズル列は前記副走査方向に対して傾斜して配置することができる。ノズル列は複数のノズルを列状に配列することによって形成される。この場合、ノズル列の配置状態がインクジェットヘッドの副走査方向に対して平行であるとすると、ノズルから吐出されたフィルタエレメント材料によって形成されるフィルタエレメントの隣り合うものの間の間隔、すなわちエレメント間ピッチは、ノズル列を形成する複数のノズルのノズル間ピッチに等しくなる。

## 【0022】

エレメント間ピッチがノズル間ピッチに等しくて良い場合には上記のままで良いのであるが、このような場合はどちらかといえば稀なケースであり、通常は、エレメント間ピッチとノズル間ピッチとが異なっている場合の方が多いのが現状である。このようにエレメント間ピッチとノズル間ピッチとが異なる場合には、上記構成のように、ノズル列をインクジェットヘッドの副走査方向に対して傾斜させることにより、ノズル間ピッチの副走査方向に沿った長さをエレメント間ピッチに合わせることができる。なお、この場合には、ノズル列を構成する各ノズルの位置が主走査方向に関して前後にずれることになるが、これに対しては各ノズルからのフィルタエレメント材料の吐出タイミングをずらすことにより、各ノズルからのインク滴を希望の位置に供給できる。

## 【0023】

また、上記第1及び第2のカラーフィルタの製造方法において、インクジェットヘッドの副走査移動の長さは次のようにして決定できる。すなわち、前記ノズ

ル列の長さを  $L$ 、前記分割によって形成される前記グループの数を  $n$ 、前記ノズル列が前記副走査方向と成す角度を  $\theta$  とするとき、前記副走査移動の長さ  $\delta$  は、

$$\delta = (L/n) \cos \theta \text{ の整数倍}$$

とすることができます。この構成によれば、インクジェットヘッドは複数のノズルを副走査方向へノズルグループごとに移動させることができます。この結果、例えば、ノズル列が 4 個のノズルグループに分割される場合を考えれば、基板上の各部は 4 個のノズルグループによって重ねて主走査される。

#### 【0024】

次に、上記第 1 及び第 2 のカラーフィルタの製造方法において、前記ノズル列の両端部分の数個のノズルからはフィルタエレメント材料を吐出させないという制御方法を採用できる。一般のインクジェットヘッドにおいてインク吐出分布がノズル列の両端部分において他の部分に比べて変化することは図 24 (a) に関連して説明した通りである。このようなインク吐出分布特性を有するインクジェットヘッドに関しては、変化の大きいノズル列両端部分の数個のノズルを除いた、インク吐出分布が一様な複数のノズルを使うことにはすれば、フィルタエレメントの膜厚を平面的に均一にすることができる。

#### 【0025】

また、上記のようにノズル列の両端部分の数個のノズルを使用せずに処理を行う場合には、インクジェットヘッドの副走査移動の長さは次のようにして決定できる。すなわち、前記ノズル列のうち前記インクを吐出させないことにした両端部ノズルを除いた部分の長さを  $L$ 、前記分割によって形成される前記グループの数を  $n$ 、前記ノズル列が前記副走査方向と成す角度を  $\theta$  とするとき、前記副走査移動の長さ  $\delta$  は、

$$\delta = (L/n) \cos \theta \text{ の整数倍}$$

とすることができます。

#### 【0026】

次に、上記第 1 及び第 2 のカラーフィルタの製造方法によって製造されるカラーフィルタは、R, G, B の各色フィルタエレメントを平面的に適宜のパターンに配列することによって形成されると考えられる。このようなカラーフィルタを

製造する場合には、R, G, Bの1種類をノズル列から吐出するインクジェットヘッドをR, G, Bの3種類分それぞれ個々に独立して設け、各色のフィルタエレメントの形成は、前記1個の基板に対して前記3種類のインクジェットヘッドを別々に用いて順次に行うことによって実現できる。

## 【0027】

また、上記のようなR, G, Bの各色フィルタエレメントを有するカラーフィルタを製造する場合、R, G, Bの各色を吐出する3種類のノズル列を1つのヘッドの内部に形成することによって前記インクジェットヘッドを形成し、各色のフィルタエレメントの形成は、前記インクジェットヘッドによってR, G, Bの3色に対して同時にを行うこともできる。

## 【0028】

(3) 次に、本発明に係る第1のカラーフィルタの製造装置は、基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造装置であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと、該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するよう前記インクジェットヘッドを副走査させる制御とを行い、前記主走査制御手段は副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0029】

(4) 次に、本発明に係る第2のカラーフィルタの製造装置は、基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタを製造するカラーフィルタの製造装置であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列

を有するインクジェットヘッドと、該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させる制御を行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0030】

(5) 次に、本発明に係る第1の液晶装置の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造方法であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、フィルタ材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成する液晶装置の製造方法において、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主操作を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させる前段フィルタ材料付着工程と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成する後段フィルタ材料付着工程とを有することを特徴とする。

## 【0031】

(6) 次に、本発明に係る第2の液晶装置の製造方法は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造方法であって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記

基板を主走査しつつ、フィルタ材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記フィルタエレメントを形成する液晶装置の製造方法において、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させるフィルタ材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記フィルタエレメントを形成し、各回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならないことを特徴とする。

### 【0032】

(7) 次に、本発明に係る第1の液晶装置の製造装置は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造装置において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと、該インクジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのフィルタ材料の吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させる制御とを行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

### 【0033】

(8) 次に、本発明に係る第2の液晶装置の製造装置は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板上に複数のドット状のフィルタエレメントを配列して成るカラーフィルタとを有する液晶装置の製造装置において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと、該インク

ジェットヘッドへフィルタ材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのフィルタ材料の吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させる制御を行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0034】

(9) 次に、本発明に係る第1のEL装置の製造方法は、それぞれがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造方法において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、EL発光材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記EL発光層を形成する工程を有し、この工程は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記EL発光材料を付着させる前段EL発光材料付着工程と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するよう前記インクジェットヘッドを副走査させながら前記主走査を複数回繰り返して行って所定膜厚の前記絵素ピクセルを形成する後段EL発光材料付着工程とを有することを特徴とする。

## 【0035】

(10) 次に、本発明に係る第2のEL装置の製造方法は、それぞれがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造方法において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドによって前記基板を主走査しつつ、EL発光材料を前記複数のノズルから選択的に吐出して前記基板上に前記EL発光層を形成する工程を有し、

この工程において、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記EL発光材料を付着させるEL発光材料付着工程を前記基板に対して複数回繰り返すことによって所定膜厚の前記絵素ピクセルを形成し、各回のEL発光材料付着工程において連続するノズル列の境界線は前後する回のEL発光材料付着工程において連続するノズル列の境界線と重ならないことを特徴とする。

## 【0036】

(11) 次に、本発明に係る第1のEL装置の製造装置は、それぞれがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造装置において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと、該インクジェットヘッドへEL発光材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させる制御とを行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0037】

(12) 次に、本発明に係る第2のEL装置の製造装置は、それぞれがEL発光層を含む複数のドット状の絵素ピクセルを基板上に配列して成るEL装置の製造装置において、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドと、該インクジェットヘッドへEL発光材料を供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノ

ズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させる制御を行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0038】

(13) 次に、本発明に係る第1のインクジェットヘッドの制御装置は、基板上に複数のドット状の色パターンを配列して成る光学部材を製造する際に用いられるインクジェットヘッドであって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドの制御装置において、前記インクジェットヘッドへインクを供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、前記複数のノズルを複数のグループに分割し、これらのノズルグループが前記基板の同じ部分を重ねて走査するように前記インクジェットヘッドを副走査させる制御を行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

## 【0039】

(14) 次に、本発明に係る第2のインクジェットヘッドの制御装置は、基板上に複数のドット状の色パターンを配列して成る光学部材を製造する際に用いられるインクジェットヘッドであって、複数のノズルを列状に配列して成るノズル列を有するインクジェットヘッドの制御装置において、前記インクジェットヘッドへインクを供給するインク供給手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方向へ平行移動させる主走査駆動手段と、前記インクジェットヘッドを主走査方

向と交差する副走査方向へ平行移動させる副走査駆動手段と、前記複数のノズルからのインクの吐出を制御するノズル吐出制御手段と、前記主走査駆動手段の動作を制御する主走査制御手段と、前記副走査駆動手段の動作を制御する副走査制御手段とを有し、前記副走査制御手段は、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させる制御と、ノズル列が連続する位置を副走査方向に関して変化させる制御を行い、前記主走査制御手段は、副走査移動後の前記インクジェットヘッドを主走査移動させることを特徴とする。

#### 【0040】

上記第1及び第2のインクジェットヘッドの制御装置において、「光学部材」としてはカラーフィルタ、EL装置等が考えられる。また、光学部材としてカラーフィルタを考える場合には、「色パターン」としてはR, G, Bの各フィルタエレメントが該当する。また、光学部材としてEL装置を考える場合には、「色パターン」としてはR, G, Bの各色発光層や正孔注入層等が該当する。

#### 【0041】

##### 【発明の実施の形態】

###### (第1実施形態)

以下、カラーフィルタの製造方法及びその製造装置の一実施形態について説明する。まず、それらの製造方法及び製造装置を説明するのに先立って、それらの製造方法等を用いて製造されるカラーフィルタについて説明する。図6(a)はカラーフィルタの一実施形態の平面構造を模式的に示している。また、図7(d)は図6(a)のVII-VII線に従った断面構造を示している。

#### 【0042】

本実施形態のカラーフィルタ1は、ガラス、プラスチック等によって形成された方形形状の基板2の表面に複数のフィルタエレメント3をドットパターン状、本実施形態ではドット・マトリクス状に形成し、さらに図7(d)に示すように、その上に保護膜4を積層することによって形成されている。なお、図6(a)は保護膜4を取り除いた状態のカラーフィルタ1を平面的に示している。

#### 【0043】

フィルタエレメント3は、透光性のない樹脂材料によって格子状のパターンに

形成された隔壁6によって区画されてドット・マトリクス状に並んだ複数の方形状の領域を色材で埋めることによって形成される。また、これらのフィルタエレメント3は、それぞれが、R(赤)、G(緑)、B(青)のうちのいずれか1色の色材によって形成され、それらの各色フィルタエレメント3が所定の配列に並べられている。この配列としては、例えば、図8(a)に示すストライプ配列、図8(b)に示すモザイク配列、図8(c)に示すデルタ配列等が知られている。

#### 【0044】

ストライプ配列は、マトリクスの縦列が全て同色になる配色である。モザイク配列は、縦横の直線上に並んだ任意の3つのフィルタエレメントがR、G、Bの3色となる配色である。そして、デルタ配列は、フィルタエレメントの配置を段違いにし、任意の隣接する3つのフィルタエレメントがR、G、Bの3色となる配色である。

#### 【0045】

カラーフィルタ1の大きさは、例えば、1.8インチである。また、1個のフィルタエレメント3の大きさは、例えば、 $30\mu m \times 100\mu m$ である。また、各フィルタエレメント3の間の間隔、いわゆるエレメント間ピッチは、例えば、 $75\mu m$ である。

#### 【0046】

本実施形態のカラーフィルタ1をフルカラー表示のための光学要素として用いる場合には、R、G、B3個のフィルタエレメント3を1つのユニットとして1つの画素を形成し、1画素内のR、G、Bのいずれか1つ又はそれらの組み合わせに光を選択的に通過させることにより、フルカラー表示を行う。このとき、透光性のない樹脂材料によって形成された隔壁6はブラックマトリクスとして作用する。

#### 【0047】

上記のカラーフィルタ1は、例えば、図6(b)に示すような大面積のマザーベース12から切り出される。具体的には、まず、マザーベース12内に設定された複数のカラーフィルタ形成領域11のそれぞれの表面にカラーフィルタ1の1個

分のパターンを形成し、さらにそれらのカラーフィルタ形成領域11の周りに切断用の溝を形成し、さらにこれらの溝に沿ってマザー基板12を切断することにより、個々のカラーフィルタ1が形成される。

## 【0048】

以下、図6(a)に示すカラーフィルタ1を製造する製造方法及びその製造装置について説明する。

## 【0049】

図7はカラーフィルタ1の製造方法を工程順に模式的に示している。まず、マザー基板12の表面に透光性のない樹脂材料によって隔壁6を矢印B方向から見て格子状パターンに形成する。格子状パターンの格子穴の部分7はフィルタエレメント3が形成される領域、すなわちフィルタエレメント領域である。この隔壁6によって形成される個々のフィルタエレメント領域7の矢印B方向から見た場合の平面寸法は、例えば $30\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$ 程度に形成される。

## 【0050】

隔壁6は、フィルタエレメント領域7に供給されるフィルタエレメント材料の流動を阻止する機能及びブラックマトリクスの機能を併せて有する。また、隔壁6は任意のパターニング手法、例えばフォトリソグラフィー法によって形成され、さらに必要に応じてヒータによって加熱されて焼成される。

## 【0051】

隔壁6の形成後、図7(b)に示すように、フィルタエレメント材料の液滴8を各フィルタエレメント領域7に供給することにより、各フィルタエレメント領域7をフィルタエレメント材料13で埋める。図7(b)において、符号13RはR(赤)の色を有するフィルタエレメント材料を示し、符号13GはG(緑)の色を有するフィルタエレメント材料を示し、そして符号13BはB(青)の色を有するフィルタエレメント材料を示している。

## 【0052】

各フィルタエレメント領域7に所定量のフィルタエレメント材料が充填されると、ヒータによってマザー基板12を例えば $70^{\circ}\text{C}$ 程度に加熱して、フィルタエレメント材料の溶媒を蒸発させる。この蒸発により、図7(c)に示すようにフ

ィルタエレメント材料13の体積が減少する。体積の減少が激しい場合には、カラーフィルタとして十分な膜厚が得られるまで、フィルタエレメント材料の液滴の供給とその液滴の加熱とを繰り返して実行する。以上の処理により、最終的にフィルタエレメント材料の固形分のみが残留して膜化し、これにより、希望する各色フィルタエレメント3が形成される。

## 【0053】

以上によりフィルタエレメント3が形成された後、それらのフィラメント3を完全に乾燥させるために、所定の温度で所定時間の加熱処理を実行する。その後、例えば、スピンドル法、ロールコート法、リッピング法等といった適宜の手法を用いて保護膜4を形成する。この保護膜4は、フィルタエレメント3等の保護及びカラーフィルタ1の表面の平坦化のために形成される。

## 【0054】

図9は、図7(b)に示したフィルタエレメント材料の供給処理を行うためのインクジェット装置の一実施形態を示している。このインクジェット装置16はR, G, Bのうちの1色、例えばR色のフィルタエレメント材料をインクの液滴として、マザー基板12(図6(b)参照)内の各カラーフィルタ形成領域11内の所定位置に吐出して付着させるための装置である。G色のフィルタエレメント材料及びB色のフィルタエレメント材料のためのインクジェット装置もそれぞれに用意されるが、それらの構造は図9のものと同じにすることができるので、それについての説明は省略する。

## 【0055】

図9において、インクジェット装置16は、インクジェットヘッド22を備えたヘッドユニット26と、インクジェットヘッド22の位置を制御するヘッド位置制御装置17と、マザー基板12の位置を制御する基板位置制御装置18と、インクジェットヘッド22をマザー基板12に対して主走査移動させる主走査駆動装置19と、インクジェットヘッド22をマザー基板12に対して副走査移動させる副走査駆動装置21と、マザー基板12をインクジェット装置16内の所定の作業位置へ供給する基板供給装置23と、そしてインクジェット装置16の全般の制御を司るコントロール装置24とを有する。

## 【0056】

ヘッド位置制御装置17、基板位置制御装置18、主走査駆動装置19、そして副走査駆動装置21の各装置はベース9の上に設置される。また、それらの各装置は必要に応じてカバー14によって覆われる。

## 【0057】

インクジェットヘッド22は、例えば図11に示すように、複数のノズル27を列状に並べることによって形成されたノズル列28を有する。ノズル27の数は例えば180個であり、ノズル27の孔径は例えば $28\mu\text{m}$ であり、ノズル27間のノズルピッチは例えば $141\mu\text{m}$ である。図6(a)及び図6(b)においてカラーフィルタ1及びマザー基板12に対する主走査方向X及びそれに直交する副走査方向Yは図11において図示の通りに設定される。

## 【0058】

インクジェットヘッド22は、そのノズル列28が主走査方向Xと交差する方向へ延びるように位置設定され、この主走査方向Xへ平行移動する間に、インクとしてのフィルタエレメント材料を複数のノズル27から選択的に吐出することにより、マザー基板12(図6(b)参照)内の所定位置にフィルタエレメント材料を付着させる。また、インクジェットヘッド22は副走査方向Yへ所定距離だけ平行移動することにより、インクジェットヘッド22による主走査位置を所定の間隔でずらせることができる。

## 【0059】

インクジェットヘッド22は、例えば、図13(a)及び図13(b)に示す内部構造を有する。具体的には、インクジェットヘッド22は、例えばステンレス製のノズルプレート29と、それに対向する振動板31と、それらを互いに接合する複数の仕切部材32とを有する。ノズルプレート29と振動板31との間には、仕切部材32によって複数のインク室33と液溜り34とが形成される。複数のインク室33と液溜り34とは通路38を介して互いに連通している。

## 【0060】

振動板31の適所にはインク供給孔36が形成され、このインク供給孔36にインク供給装置37が接続される。このインク供給装置37はR, G, Bのうち

の1色、例えばR色のフィルタエレメント材料Mをインク供給孔36へ供給する。供給されたフィルタエレメント材料Mは液溜り34に充満し、さらに通路38を通ってインク室33に充満する。

#### 【0061】

ノズルプレート29には、インク室33からフィルタエレメント材料Mをジェット状に噴射するためのノズル27が設けられている。また、振動板31のインク室33を形成する面の裏面には、該インク室33に対応させてインク加圧体39が取り付けられている。このインク加圧体39は、図13(b)に示すように、圧電素子41並びにこれを挟持する一対の電極42a及び42bを有する。圧電素子41は電極42a及び42bへの通電によって矢印Cで示す外側へ突出するように撓み変形し、これによりインク室33の容積が増大する。すると、増大した容積分に相当するフィルタエレメント材料Mが液溜り34から通路38を通ってインク室33へ流入する。

#### 【0062】

次に、圧電素子41への通電を解除すると、該圧電素子41と振動板31は共に元の形状へ戻る。これにより、インク室33も元の容積に戻るためインク室33の内部にあるフィルタエレメント材料Mの圧力が上昇し、ノズル27からマザーベース12(図6(b)参照)へ向けてフィルタエレメント材料Mが液滴8となって噴出する。なお、ノズル27の周辺部には、液滴8の飛行曲がりやノズル27の孔詰まり等を防止するために、例えばNイードラフルオロエチレン共析メッキ層から成る撥インク層43が設けられる。

#### 【0063】

図10において、ヘッド位置制御装置17は、インクジェットヘッド22を面内回転させる $\alpha$ モータ44と、インクジェットヘッド22を副走査方向Yと平行な軸線回りに揺動回転させる $\beta$ モータ46と、インクジェットヘッド22を主走査方向と平行な軸線回りに揺動回転させる $\gamma$ モータ47と、そしてインクジェットヘッド22を上下方向へ平行移動させる $Z$ モータ48を有する。

#### 【0064】

図9に示した基板位置制御装置18は、図10において、マザーベース12を載

せるテーブル49と、そのテーブル49を矢印θのように面内回転させるθモータ51とを有する。また、図9に示した主走査駆動装置19は、図10に示すように、主走査方向Xへ延びるガイドレール52と、パルス駆動されるリニアモータを内蔵したスライダ53とを有する。スライダ53は内蔵するリニアモータが作動するときにガイドレール52に沿って主走査方向へ平行移動する。

#### 【0065】

また、図9に示した副走査駆動装置21は、図10に示すように、副走査方向Yへ延びるガイドレール54と、パルス駆動されるリニアモータを内蔵したスライダ56とを有する。スライダ56は内蔵するリニアモータが作動するときにガイドレール54に沿って副走査方向Yへ平行移動する。

#### 【0066】

スライダ53やスライダ56内においてパルス駆動されるリニアモータは、該モータに供給するパルス信号によって出力軸の回転角度制御を精細に行うことができ、従って、スライダ53に支持されたインクジェットヘッド22の主走査方向X上の位置やテーブル49の副走査方向Y上の位置等を高精細に制御できる。なお、インクジェットヘッド22やテーブル49の位置制御はパルスモータを用いた位置制御に限られず、サーボモータを用いたフィードバック制御や、その他任意の制御方法によって実現することもできる。

#### 【0067】

図9に示した基板供給装置23は、マザー基板12を収容する基板収容部57と、マザー基板12を搬送するロボット58とを有する。ロボット58は、床、地面等といった設置面に置かれる基台59と、基台59に対して昇降移動する昇降軸61と、昇降軸61を中心として回転する第1アーム62と、第1アーム62に対して回転する第2アーム63と、第2アーム63の先端下面に設けられた吸着パッド64とを有する。吸着パッド64は空気吸引等によってマザー基板12を吸着できる。

#### 【0068】

図9において、主走査駆動装置19によって駆動されて主走査移動するインクジェットヘッド22の軌跡下であって副走査駆動装置21の一方の脇位置に、キ

ヤッピング装置76及びクリーニング装置77が配設される。また、他方の脇位置に電子天秤78が配設される。クリーニング装置77はインクジェットヘッド22を洗浄するための装置である。電子天秤78はインクジェットヘッド22内の個々のノズル27(図11参照)から吐出されるインクの液滴の重量をノズルごとに測定する機器である。そして、キャッピング装置76はインクジェットヘッド22が待機状態にあるときにノズル27(図11参照)の乾燥を防止するための装置である。

#### 【0069】

インクジェットヘッド22の近傍には、そのインクジェットヘッド22と一緒に移動する関係でヘッド用カメラ81が配設される。また、ベース9上に設けた支持装置(図示せず)に支持された基板用カメラ82がマザーベース12を撮影できる位置に配置される。

#### 【0070】

図9に示したコントロール装置24は、プロセッサを収容したコンピュータ本体部66と、入力装置としてのキーボード67と、表示装置としてのCRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ68とを有する。上記プロセッサは、図15に示すように、演算処理を行うCPU(Central Processing Unit)69と、各種情報を記憶するメモリすなわち情報記憶媒体71とを有する。

#### 【0071】

図9に示したヘッド位置制御装置17、基板位置制御装置18、主走査駆動装置19、副走査駆動装置21、そして、インクジェットヘッド22内の圧電素子41(図13(b)参照)を駆動するヘッド駆動回路72の各機器は、図15において、出入力インターフェース73及びバス74を介してCPU69に接続される。また、基板供給装置23、入力装置67、ディスプレイ68、電子天秤78、クリーニング装置77及びキャッピング装置76の各機器も出入力インターフェース73及びバス74を介してCPU69に接続される。

#### 【0072】

メモリ71は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等といった半導体メモリや、ハードディスク、CD-ROM読み取り装置、ディ

スク型記憶媒体等といった外部記憶装置等を含む概念であり、機能的には、インクジェット装置16の動作の制御手順が記述されたプログラムソフトを記憶する記憶領域や、図8に示す各種のR, G, B配列を実現するためのR, G, Bのうちの1色（今考えているのはR1色）のマザー基板12（図6参照）内における吐出位置を座標データとして記憶するための記憶領域や、図10における副走査方向Yへのマザー基板12の副走査移動量を記憶するための記憶領域や、CPU69のためのワークエリアやテンポラリファイル等として機能する領域や、その他各種の記憶領域が設定される。

#### 【0073】

CPU69は、メモリ71内に記憶されたプログラムソフトに従って、マザー基板12に表面の所定位置にインク、すなわちフィルタエレメント材料を吐出すための制御を行うものであり、具体的な機能実現部として、クリーニング処理を実現するための演算を行うクリーニング演算部と、キャッピング処理を実現するためのキャッピング演算部と、電子天秤78（図9参照）を用いた重量測定を実現するための演算を行う重量測定演算部と、インクジェットによってフィルタエレメント材料を描画するための演算を行う描画演算部とを有する。

#### 【0074】

描画演算部を詳しく分割すれば、インクジェットヘッド22を描画のための初期位置へセットするための描画開始位置演算部と、インクジェットヘッド22を主走査方向Xへ所定の速度で走査移動させるための制御を演算する主走査制御演算部と、マザー基板12を副走査方向Yへ所定の副走査量だけずらせるための制御を演算する副走査制御演算部と、そして、インクジェットヘッド22内の複数のノズル27のうちのいずれを作動させてインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出するかを制御するための演算を行うノズル吐出制御演算部等といった各種の機能演算部を有する。

#### 【0075】

なお、本実施形態では、上記の各機能をCPU69を用いてソフト的に実現することにしたが、上記の各機能がCPUを用いない単独の電子回路によって実現できる場合には、そのような電子回路を用いることも可能である。

## 【0076】

以下、上記構成から成るインクジェット装置16の動作を図16に示すフローチャートに基づいて説明する。

## 【0077】

オペレータによる電源投入によってインクジェット装置16が作動すると、まず、ステップS1において初期設定が実行される。具体的には、ヘッドユニット26や基板供給装置23やコントロール装置24等が予め決められた初期状態にセットされる。

## 【0078】

次に、重量測定タイミングが到来すれば（ステップS2でYES）、図10のヘッドユニット26を主走査駆動装置19によって図9の電子天秤78の所まで移動させて（ステップS3）、ノズル27から吐出されるインクの量を電子天秤78を用いて全てのノズル27の個々に関して測定する（ステップS4）。そして、ノズル27のインク吐出特性に合わせて、各ノズル27に対応する圧電素子41に印加する電圧を調節する（ステップS5）。

## 【0079】

次に、クリーニングタイミングが到来すれば（ステップS6でYES）、ヘッドユニット26を主走査駆動装置19によってクリーニング装置77の所まで移動させて（ステップS7）、そのクリーニング装置77によってインクジェットヘッド22をクリーニングする（ステップS8）。

## 【0080】

重量測定タイミングやクリーニングタイミングが到来しない場合（ステップS2及びS6でNO）、あるいはそれらの処理が終了した場合には、ステップS9において、図9の基板供給装置23を作動させてマザー基板12をテーブル49へ供給する。具体的には、基板収容部57内のマザー基板12を吸着パッド64によって吸引保持し、次に、昇降軸61、第1アーム62及び第2アーム63を移動させてマザー基板12をテーブル49まで搬送し、さらにテーブル49の適所に予め設けてある位置決めピン50（図10参照）に押し付ける。なお、テーブル49上におけるマザー基板12の位置ズレを防止するため、空気吸引等の手

段によってマザー基板12をテーブル49に固定することが望ましい。

#### 【0081】

次に、図9の基板用カメラ82によってマザー基板12を観察しながら、図10のθモータ51の出力軸を微小角度単位で回転させることによりテーブル49を微小角度単位で面内回転させてマザー基板12を位置決めする（ステップS10）。次に、図9のヘッド用カメラ81によってマザー基板12を観察しながらインクジェットヘッド22によって描画を開始する位置を演算によって決定し（ステップS11）、そして、主走査駆動装置19及び副走査駆動装置21を適宜に作動させてインクジェットヘッド22を描画開始位置へ移動する（ステップS12）。

#### 【0082】

このとき、インクジェットヘッド22は、図1の（a）位置に示すように、ノズル列28がインクジェットヘッド22の副走査方向Yに対して角度θで傾斜するように配設される。これは、通常のインクジェット装置の場合には、隣り合うノズル27の間の間隔であるノズル間ピッチと、隣り合うフィルタエレメント3すなわちフィルタエレメント形成領域7の間の間隔であるエレメントピッチとが異なることが多く、インクジェットヘッド22を主走査方向Xへ移動させるとときに、ノズル間ピッチの副走査方向Yの寸法成分がエレメントピッチと幾何学的に等しくなるようにするための措置である。

#### 【0083】

図16のステップS12でインクジェットヘッド22が描画開始位置に置かれると、図1においてインクジェットヘッド22は（a）位置に置かれる。その後、図16のステップS13で主走査方向Xへの主走査が開始され、同時にインクの吐出が開始される。具体的には、図10の主走査駆動装置19が作動してインクジェットヘッド22が図1の主走査方向Xへ一定の速度で直線的に走査移動し、その移動中、インクを供給すべきフィルタエレメント領域7に対応するノズル27が到達したときにそのノズル27からインクすなわちフィルタエレメント材料が吐出される。

#### 【0084】

なお、このときのインク吐出量は、フィルタエレメント領域7の容積全部を埋める量ではなく、その全量の数分の1、本実施形態では全量の1/4の量である。これは、後述するように、各フィルタエレメント領域7はノズル27からの1回のインク吐出によって埋められるのではなくて、数回のインク吐出の重ね吐出によって、本実施形態では4回の重ね吐出によって容積全部を埋めることになっているからである。

#### 【0085】

インクジェットヘッド22は、マザー基板12に対する1ライン分の主走査が終了すると（ステップS14でYES）、反転移動して初期位置（a）へ復帰する（ステップS15）。そしてさらに、インクジェットヘッド22は、副走査駆動装置21によって駆動されて副走査方向Yへ予め決められた副走査量（本明細書ではこの距離を“ $\delta$ ”と呼ぶことにする）だけ移動する（ステップS16）。

#### 【0086】

本実施形態では、CPU69は、図1においてインクジェットヘッド22のノズル列28を形成する複数のノズル27を複数のグループnに概念的に分割する。本実施形態ではn=4、すなわち180個のノズル27から成る長さLのノズル列28を4つのグループに分割して考える。これにより、1つのノズルグループはノズル27を $180/4 = 45$ 個含む長さ $L/n$ すなわち $L/4$ に決められる。上記の副走査量 $\delta$ は上記のノズルグループ長さ $L/4$ の副走査方向の長さ、すなわち $(L/4) \cos \theta$ 、の整数倍に設定される。

#### 【0087】

従って、1ライン分の主走査が終了して初期位置（a）へ復帰したインクジェットヘッド22は図1において副走査方向Yへ距離 $\delta$ だけ平行移動して位置（b）へ移動する。なお、副走査移動量 $\delta$ は、常に一定の大きさではなく、制御の必要に応じて変化する。また、図1では位置（a）から位置（k）が主走査方向Xに関して少しずれて描かれているが、これは説明を分かり易くするための措置であり、実際には、位置（a）から位置（k）までの各位置は主走査方向Xに関して同じ位置である。

#### 【0088】

位置（b）へ副走査移動したインクジェットヘッド22は、ステップS13で主走査移動及びインク吐出を繰り返して実行する。さらにその後、インクジェットヘッド22は、位置（c）～位置（k）のように副走査移動を繰り返しながら主走査移動及びインク吐出を繰り返し（ステップS13～ステップS16）、これにより、マザー基板12のカラーフィルタ形成領域11の1列分のインク付着処理が完了する。

#### 【0089】

本実施形態では、ノズル列28を4つのグループに分割して副走査量 $\delta$ の基礎となる単位移動量を決定したので、上記のカラーフィルタ形成領域11の1列分の主走査及び副走査が終了すると、各フィルタエレメント領域7は4個のノズルグループによってそれぞれ1回ずつ、合計で4回のインク吐出処理を受けて、その全容積内に所定量すなわち所定膜厚のインクすなわちフィルタエレメント材料が全量供給される。

#### 【0090】

このインク重ね吐出の様子を詳しく示すと図1（A）に示す通りである。図1（A）において“a”～“k”は、“a”位置～“k”位置の各位置にあるインクジェットヘッド22のノズル列28によってマザー基板12の表面に重ねて付着されたインク層すなわちフィルタエレメント材料層79を示している。例えば、“a”位置にあるノズル列28の主走査時のインク吐出によって図1（A）の“a”層のインク層が形成され、“b”位置にあるノズル列28の主走査時のインク吐出によって図1（A）の“b”層のインク層が形成され、以下、“c”位置、“d”位置、… … の各位置にあるノズル列28の主走査時のインク吐出によって図1（A）の“c”、“d”、“e”… … の各インク層が形成される。

#### 【0091】

つまり、本実施形態では、ノズル列28内の4個のノズルグループがマザー基板12内のカラーフィルタ形成領域11の同じ部分を4回重ねて主走査してインクを吐出し、合計の膜厚Tが希望の膜厚になるようになっている。また、図1の“a”位置及び“b”位置にあるノズル列28の主走査によって図1（A）にお

けるフィルタエレメント材料層79の第1層が形成され、“c”, “d”、“e”の各位置にあるノズル列28の主走査によって第2層が形成され、“f”, “g”, “h”の各位置にあるノズル列28の主走査によって第3層が形成され、そして、“i”, “j”, “k”の各位置にあるノズル列28の主走査によって第4層が形成され、これにより、フィルタエレメント材料層の79全体が形成されている。

## 【0092】

なお、第1層、第2層、第3層及び第4層というのはノズル列28の主走査ごとのインク吐出回数を便宜的に表示するための呼び方であり、実際には、各層は物理的に区分されているわけではなく、全体として均一な1層のフィルタエレメント材料層79が形成されるものである。

## 【0093】

また、図1に示す実施形態では、ノズル列28は“a”位置から“k”位置へと順次に副走査移動して行く際、各位置におけるノズル列28が他の位置におけるノズル列28と副走査方向Yに関して重なることがなく、しかし各位置間のノズル列28が副走査方向Yに関して互いに連続するように副走査移動が実行される。従って、フィルタエレメント材料層79の第1層～第4層の各層は層厚が均一である。

## 【0094】

また、第1層を形成する“a”位置及び“b”位置のノズル列の境界線は、第2層を形成する“c”位置、“d”位置及び“e”位置のノズル列の境界線と重ならないように、インクジェットヘッド22の副走査移動量 $\delta$ が設定されている。同様に、第2層と第3層との間の境界線及び第3層と第4層との間の境界線も互いに重ならないように設定されている。仮に、各層間でノズル列28の境界線が副走査方向、すなわち図1(A)の左右方向へずれることなく重なってしまうと、その境界線部分に縞が形成されてしまうおそれがあるが、本実施形態のように各層間で境界線をずらせるように制御すれば、縞の発生もなく、しも均一な厚さのフィルタエレメント材料層79を形成することができる。

## 【0095】

また、本実施形態では、ノズル列28をノズルグループ単位で副走査移動させながら主走査移動を繰り返してインクの重ね吐出によって所定の膜厚Tのフィルタエレメント材料層79を形成するのに先立って、まず、図1の“a”位置及び“b”位置にノズル列28を置いて、すなわちノズル列28を重ねること無くしかし連続させて、順次にインク吐出を行うことにより、とにかく最初に、カラー フィルタ形成領域11の全面に均一で薄い厚さのフィルタエレメント材料層を形成するようにしている。

#### 【0096】

一般的に、基板12の表面は乾いた状態にあって濡れ性が低いので、インクの着きが悪い傾向にあり、よって、基板12の表面に多量のインクをいきなり局所的に吐出すると、インクを良好に付着させることができなくなったり、インク濃度の分布が不均一になったりするおそれがある。これに対し、本実施形態のように、最初にカラー フィルタ形成領域11の全体にできるだけ境界線を形成することなく薄く一様にインクを供給して該領域11の全面を均一な厚さの濡れ状態に設定しておけば、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

#### 【0097】

以上により、図6のマザー基板12内のカラー フィルタ形成領域11の1列分のインク吐出が完了すると、インクジェットヘッド22は副走査駆動手段21によって駆動されて次列のカラー フィルタ形成領域11の初期位置へ搬送され（ステップS19）、そして当該列のカラー フィルタ形成領域11に対して主走査、副走査及びインク吐出を繰り返してフィルタエレメント形成領域7内にフィルタエレメントを形成する（ステップS13～S16）。

#### 【0098】

その後、マザー基板12内の全てのカラー フィルタ形成領域11に関してR、G、Bの1色、例えばR1色のフィルタエレメント3が形成されると（ステップS18でYES）、ステップS20でマザー基板12を基板供給装置23によつて、又は別の搬送機器によって、処理後のマザー基板12が外部へ排出される。その後、オペレータによって処理終了の指示がなされない限り（ステップS21

でNO)、ステップS2へ戻って別のマザー基板12に対するR1色に関するインク吐着作業を繰り返して行う。

#### 【0099】

オペレータから作業終了の指示があると(ステップS21でYES)、CPU69は図9においてインクジェットヘッド22をキャッピング装置76の所まで搬送して、そのキャッピング装置76によってインクジェットヘッド22に対してキャッピング処理を施す(ステップS22)。

#### 【0100】

以上により、カラーフィルタを構成するR, G, B3色のうちの第1色、例えばR色についてのパターニングが終了し、その後、マザー基板12をR, G, Bの第2色、例えばG色をフィルタエレメント材料とするインクジェット装置16へ搬送してG色のパターニングを行い、さらに最終的にR, G, Bの第3色、例えばB色をフィルタエレメント材料とするインクジェット装置16へ搬送してB色のパターニングを行う。これにより、ストライプ配列等といった希望のR, G, Bのドット配列を有するカラーフィルタ1(図6(a))が複数個形成されたマザー基板12が製造される。

#### 【0101】

なお、本カラーフィルタ1を液晶装置のカラー表示のために用いるものとすれば、本カラーフィルタ1の表面にはさらに電極や配向膜等がさらに積層されることになる。そのような場合、電極や配向膜等を積層する前にマザー基板12を切断して個々のカラーフィルタ1を切り出してしまって、その後の電極等の形成工程が非常に面倒になる。よって、そのような場合には、マザー基板12上でカラーフィルタ1が完成した後に、直ぐにマザー基板12を切断してしまうではなく、電極形成や配向膜形成等といった必要な付加工程が終了した後にマザー基板12を切断することが望ましい。

#### 【0102】

以上のように、本実施形態に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置によれば、図6(a)に示すカラーフィルタ1内の個々のフィルタエレメント3はインクジェットヘッド22(図1参照)によるX方向への1回の主走査によって形

成されるのではなくて、各1個のフィルタエレメント3は異なるノズルグループに属する複数のノズル27によってn回、本実施形態では4回、重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成される。このため、仮に複数のノズル27間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント3間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

#### 【0103】

もちろん、本実施形態の製造方法では、インクジェットヘッド22を用いたインク吐出によってフィルタエレメント3を形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

#### 【0104】

ところで、インクジェットヘッド22のノズル列28を形成する複数のノズル27のインク吐出量の分布が不均一になることは図24(a)に関連して説明した通りである。また、特にノズル列28の両端部に存在する数個、例えば片端側10個ずつ、のノズル27が特にインク吐出量が大きくなることも記述の通りである。このようにインク吐出量が他のノズルに比べて特に多いノズルを使用することは、インク吐膜すなわちフィルタエレメントの膜厚を均一にすることに関して好ましくない。

#### 【0105】

従って、望ましくは、図14に示すように、ノズル列28を形成する複数のノズル27のうちノズル列28の両端部Eに存在する数個、例えば10個程度は予めインクを吐出しないものと設定しておき、残りの部分Fに存在するノズル27を複数、例えば4個のグループに分割して、そのノズルグループ単位で副走査移動を行うことが良い。例えば、ノズル27の数が180個である場合には、両端それぞれの10個、合計で20個のノズル27からはインクを吐出しないように印加電圧等に条件付けをしておき、残りの中央部の160個を、例えば概念的に4個に分割して、1個あたり $160/4 = 40$ 個のノズルグループを考えれば良い。

## 【0106】

本第1実施形態においては、隔壁6として透光性のない樹脂材料を用いたが、隔壁6として透光性の樹脂材料を用いることももちろん可能である。その場合にあっては、フィルタエレメント間に対応する位置、例えば隔壁6の上、隔壁6の下等に別途遮光性の金属膜或いは樹脂材料を設けてブラックマスクとしてもよい。

## 【0107】

また本第1実施形態においては、フィルタエレメントとしてR、G、Bを用いたが、もちろん、R、G、Bに限定されることなく、例えばC（シアン）、M（マゼンダ）、Y（イエロー）を採用しても構わない。その場合にあっては、R、G、Bのフィルタエレメント材料に変えて、C、M、Yの色を有するフィルタエレメント材料を用いればよい。

また、本第1実施形態においては、隔壁6をフォトリソグラフィーによって形成したがカラーフィルタ同様にインクジェット法により隔壁6を形成することも可能である。

## 【0108】

## (第2実施形態)

図2は、本発明に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置の他の実施形態によってインクジェットヘッド22を用いてマザーベース板12内のカラーフィルタ形成領域11内の各フィルタエレメント形成領域7へインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出によって供給する場合を模式的に示している。

## 【0109】

本実施形態によって実施される概略の工程は図7に示した工程と同じであり、インク吐着のために用いるインクジェット装置も図9に示した装置と機構的には同じである。また、図15のCPU69がノズル列28を形成する複数のノズル27を概念的にn個、例えば4つにグループ分けして、各ノズルグループの長さL/n又はL/4を単位量として副走査量δを決定することも図1の場合と同じである。

## 【0110】

本実施形態が図1に示した先の実施形態と異なる点は、図15においてメモリ71内に格納したプログラムソフトに改変を加えたことであり、具体的にはCPU69によって行う主走査制御演算と副走査制御演算に改変を加えたことである。

#### 【0111】

より具体的に説明すれば、図2において、インクジェットヘッド22はX1方向への主走査移動の終了後に初期位置へ復帰移動することなく、直ぐにY方向へノズルグループ4個分に相当する移動量δだけ副走査移動して位置(b)へ移動した後、前回の主走査方向X1の反対方向X2へ主走査移動を行って初期位置(a)から副走査方向へ距離δだけずれた位置(b')へ戻るよう制御される。なお、位置(a)から位置(a')までの主走査の間及び位置(b)から位置(b')への主走査移動の間の両方の期間において複数のノズル27から選択的にインクが吐出されることはもちろんである。

#### 【0112】

つまり、本実施形態ではインクジェットヘッド22の主走査及び副走査が復帰動作を挟むことなく連続して交互に行われるものであり、これにより、復帰動作のために費やされた時間を省略して作業時間を短縮化できる。

#### 【0113】

##### (第3実施形態)

図3は、本発明に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置の他の実施形態によってインクジェットヘッド22を用いてマザー基板12内のカラーフィルタ形成領域11内の各フィルタエレメント形成領域7へインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出によって供給する場合を模式的に示している。

#### 【0114】

本実施形態によって実施される概略の工程は図7に示した工程と同じであり、インク吐着のために用いるインクジェット装置も図9に示した装置と機構的には同じである。また、図15のCPU69がノズル列28を形成する複数のノズル27を概念的にn個、例えば4つにグループ分けすることも図1の場合と同じである。

## 【0115】

本実施形態が図1に示した先の実施形態と異なる点は、図16のステップS12でインクジェットヘッド22をマザー基板12の描画開始位置にセットしたとき、そのインクジェットヘッド22は図3の(a)位置に示すように、ノズル列28の延びる方向が副走査方向Yと平行である点である。このようなノズルの配列構造は、インクジェットヘッド22に関するノズル間ピッチとマザー基板12に関するエレメント間ピッチとが等しい場合に有利な構造である。

## 【0116】

この実施形態においても、インクジェットヘッド22は初期位置(a)から終端位置(k)に至るまで、X方向への主走査移動、初期位置への復帰移動及びY方向への副走査移動量 $\delta$ ( $\delta$ の大きさは必要に応じてノズルグループ長さを単位とする整数倍で変化する)での副走査移動を繰り返しながら、主走査移動の期間中に複数のノズル27から選択的にインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出し、これにより、マザー基板12内のカラーフィルタ形成領域11内のフィルタエレメント形成領域7内へフィルタエレメント材料を付着させる。

## 【0117】

なお、本実施形態では、ノズル列28が副走査方向Yに対して平行に位置設定されるので、副走査移動量 $\delta$ は分割されたノズルグループの長さ $L/n$ すなわち $L/4$ を基準の単位量として決められる。

## 【0118】

## (第4実施形態)

図4は、本発明に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置の他の実施形態によってインクジェットヘッド22を用いてマザー基板12内のカラーフィルタ形成領域11内の各フィルタエレメント形成領域7へインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出によって供給する場合を模式的に示している。

## 【0119】

本実施形態によって実施される概略の工程は図7に示した工程と同じであり、インク吐着のために用いるインクジェット装置も図9に示した装置と機構的には同じである。また、図15のCPU69がノズル列28を形成する複数のノズル

27を概念的にn個、例えば4つにグループ分けすることも図1の場合と同じである。

#### 【0120】

本実施形態が図1に示した先の実施形態と異なる点は、図16のステップS12でインクジェットヘッド22をマザー基板12の描画開始位置にセットしたとき、そのインクジェットヘッド22は図4の“a”位置に示すように、ノズル列28の延びる方向が副走査方向Yと平行である点と、図2の実施形態の場合と同様にインクジェットヘッド22の主走査及び副走査が復帰動作を挟むことなく連続して交互に行われる点である。

#### 【0121】

なお、図4に示す本実施形態及び図3に示す先の実施形態では、主走査方向Xがノズル列28に対して直角の方向となるので、ノズル列28を図12に示すように主走査方向Xに沿って2列設けることにより、同じ主走査ラインに載った2つのノズル27によって1つのフィルタエレメント領域7にフィルタエレメント材料を供給することができる。

#### 【0122】

##### (第5実施形態)

図5は、本発明に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置の他の実施形態によってインクジェットヘッド22を用いてマザー基板12内のカラーフィルタ形成領域11内の各フィルタエレメント形成領域7へインクすなわちフィルタエレメント材料を吐出によって供給する場合を模式的に示している。

#### 【0123】

本実施形態によって実施される概略の工程は図7に示した工程と同じであり、インク吐着のために用いるインクジェット装置も図9に示した装置と機構的には同じである。また、図15のCPU69がノズル列28を形成する複数のノズル27を概念的にn個、例えば4つにグループ分けすることも図1の場合と同じである。

#### 【0124】

図1に示した先の実施形態では、ノズル列28を重ねることなく連続するよう

に副走査移動させることによりフィルタエレメント材料層79の第1層を基板12の表面に均一な厚さで形成し、その第1層の上に同様に均一な厚さの第2層、第3層、第4層を順次に積層した。これに対し、図5の実施形態では、第1層の形成の仕方は図1(A)の場合と同じであるが、第2層～第4層は均一な厚さの層を順次に重ねるのではなくて、図5(A)の左側から右側へ順に第2層、第3層及び第4層を部分的な階段状に形成して行き、最終的にフィルタエレメント材料層79を形成したことである。

#### 【0125】

図5に示す実施形態では、第1層～第4層までの各層におけるノズル列28の境界線が各層間で重なっているので、この境界部に濃度の濃い縞が現れることがあるかもしれない。しかしながら、この実施形態でも最初の工程では、カラーフィルタ形成領域11の全面に均一な厚さの第1層を形成することにより濡れ性を向上させた上で、それ以降の第2層～第4層の積層を行うようにしたので、厚さが均一な第1層を全面的にムラなく一様に形成することなく、いきなり第1層～第4層を左側から階段状に形成する場合に比べて、濃度ムラのない、また境界部に縞が形成され難いカラーフィルタを形成できる。

#### 【0126】

##### (第6実施形態)

図17は、本発明に係るカラーフィルタの製造方法及び製造装置のさらに他の実施形態に用いられるインクジェットヘッド22Aを示している。このインクジェットヘッド22Aが図11に示すインクジェットヘッド22と異なる点は、R色インクを吐出するノズル列28Rと、G色インクを吐出するノズル列28Gと、B色インクを吐出するノズル列28Bといった3種類のノズル列を1個のインクジェットヘッド22Aに形成し、それら3種類のそれぞれに図13(a)及び図13(b)に示したインク吐出系を設け、R色ノズル列28Rに対応するインク吐出系にはRインク供給装置37Rを接続し、G色ノズル列28Gに対応するインク吐出系にはGインク供給装置37Gを接続し、そしてB色ノズル列28Bに対応するインク吐出系にはBインク供給装置37Bを接続したことである。

#### 【0127】

本実施形態によって実施される概略の工程は図7に示した工程と同じであり、インク吐着のために用いるインクジェット装置も基本的には図9に示した装置と同じである。また、図15のCPU69がノズル列28R, 28G, 28Bを形成する複数のノズル27を概念的にn個、例えば4つにグループ分けして、それらのノズルグループごとにインクジェットヘッド22Aを副走査移動量δで副走査移動させることも図1の場合と同じである。

#### 【0128】

図1に示した実施形態では、インクジェットヘッド22に1種類のノズル列28が設けられるだけだったので、R, G, B3色によってカラーフィルタを形成する際には図9に示したインクジェット装置16がR, G, Bの3色それぞれについて準備されていなければならなかった。これに対し、図17に示す構造のインクジェットヘッド22Aを使用する場合には、インクジェットヘッド22AのX方向への1回の主走査によってR, G, Bの3色を同時にマザーボード12へ付着させることができるので、インクジェット装置16及びヘッド22は1つだけ準備しておけば足りる。

#### 【0129】

##### (第7実施形態)

図18は、本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態を示している。また、図19はその製造方法によって製造される液晶装置の一実施形態を示している。また、図20は図19におけるX-X線に従った液晶装置の断面構造を示している。液晶装置の製造方法及び製造装置の説明に先立って、まず、その製造方法によって製造される液晶装置をその一例を挙げて説明する。なお、本実施形態の液晶装置は、単純マトリクス方式でフルカラー表示を行う半透過反射方式の液晶装置である。

#### 【0130】

図19において、液晶装置101は、液晶パネル102に半導体チップとしての液晶駆動用IC103a及び103bを実装し、配線接続要素としてのFPC(Flexible Printed Circuit)104を液晶パネル102に接続し、さらに液晶パネル102の裏面側に照明装置106をバックライトとして設けることによっ

て形成される。

#### 【0131】

液晶パネル102は、第1基板107aと第2基板107bとをシール材108によって貼り合わせることによって形成される。シール材108は、例えば、スクリーン印刷等によってエポキシ系樹脂を第1基板107a又は第2基板107bの内側表面に環状に付着させることによって形成される。また、シール材108の内部には図20に示すように、導電性材料によって球状又は円筒状に形成された導通材109が分散状態で含まれる。

#### 【0132】

図20において、第1基板107aは透明なガラスや、透明なプラスチック等によって形成された板状の基材111aを有する。この基材111aの内側表面（図20の上側表面）には反射膜112が形成され、その上に絶縁膜113が積層され、その上に第1電極114aが矢印D方向から見てストライプ状（図19参照）に形成され、さらにその上に配向膜116aが形成される。また、基材111aの外側表面（図20の下側表面）には偏光板117aが貼着等によって装着される。

#### 【0133】

図19では第1電極114aの配列を分かり易く示すために、それらのストライプ間隔を実際よりも大幅に広く描いており、よって、第1電極114aの本数が少なく描かれているが、実際には、第1電極114aはより多数本が基材111a上に形成される。

#### 【0134】

図20において、第2基板107bは透明なガラスや、透明なプラスチック等によって形成された板状の基材111bを有する。この基材111bの内側表面（図20の下側表面）にはカラーフィルタ118が形成され、その上に第2電極114bが上記第1電極114aと直交する方向へ矢印D方向から見てストライプ状（図19参照）に形成され、さらにその上に配向膜116bが形成される。また、基材111bの外側表面（図20の上側表面）には偏光板117bが貼着等によって装着される。

## 【0135】

図19では、第2電極114bの配列を分かりやすく示すために、第1電極114aの場合と同様に、それらのストライプ間隔を実際よりも大幅に広く描いており、よって、第2電極114bの本数が少なく描かれているが、実際には、第2電極114bはより多数本が基材111b上に形成される。

## 【0136】

図20において、第1基板107a、第2基板107b及びシール材108によって囲まれる間隙、いわゆるセルギャップ内には液晶、例えばSTN (Super Twisted Nematic) 液晶Lが封入されている。第1基板107a又は第2基板107bの内側表面には微小で球形のスペーサ119が多数分散され、これらのスペーサ119がセルギャップ内に存在することによりそのセルギャップの厚さが均一に維持される。

## 【0137】

第1電極114aと第2電極114bは互いに直交関係に配置され、それらの交差点は図20の矢印D方向から見てドット・マトリクス状に配列する。そして、そのドット・マトリクス状の各交差点が1つの絵素ピクセルを構成する。カラーフィルタ118は、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色要素を矢印D方向から見て所定のパターン、例えば、ストライプ配列、デルタ配列、モザイク配列等のパターンで配列させることによって形成されている。上記の1つの絵素ピクセルはそれらR、G、Bの各1つずつに対応しており、そしてR、G、Bの3色絵素ピクセルが1つのユニットになって1画素が構成される。

## 【0138】

ドット・マトリクス状に配列される複数の絵素ピクセル、従って画素、を選択的に発光させることにより、液晶パネル102の第2基板107bの外側に文字、数字等といった像が表示される。このようにして像が表示される領域が有効画素領域であり、図19及び図20において矢印Vによって示される平面的な矩形領域が有効表示領域となっている。

## 【0139】

図20において、反射膜112はAPC合金、A1(アルミニウム)等といっ

た光反射性材料によって形成され、第1電極114aと第2電極114bとの交差点である各絵素ピクセルに対応する位置に開口121が形成されている。結果的に、開口121は図20の矢印D方向から見て、絵素ピクセルと同じドット・マトリクス状に配列されている。

#### 【0140】

第1電極114a及び第2電極114bは、例えば、透明導電材であるITOによって形成される。また、配向膜116a及び116bは、ポリイミド系樹脂を一様な厚さの膜状に付着させることによって形成される。これらの配向膜116a及び116bがラビング処理を受けることにより、第1基板107a及び第2基板107bの表面上における液晶分子の初期配向が決定される。

#### 【0141】

図19において、第1基板107aは第2基板107bよりも広い面積に形成されており、これらの基板をシール材108によって貼り合わせたとき、第1基板107aは第2基板107bの外側へ張り出す基板張出し部107cを有する。そして、この基板張出し部107cには、第1電極114aから延び出る引出し配線114c、シール材108の内部に存在する導通材109（図20参照）を介して第2基板107b上の第2電極114bと導通する引出し配線114d、液晶駆動用IC103aの入力用バップ、すなわち入力用端子に接続される金属配線114e、そして液晶駆動用IC103bの入力用バップに接続される金属配線114f等といった各種の配線が適切なパターンで形成される。

#### 【0142】

本実施形態では、第1電極114aから延びる引出し配線114c及び第2電極114bに導通する引出し配線114dはそれらの電極と同じ材料であるITO、すなわち導電性酸化物によって形成される。また、液晶駆動用IC103a及び103bの入力側の配線である金属配線114e及び114fは電気抵抗値の低い金属材料、例えばAPC合金によって形成される。APC合金は、主としてAgを含み、付随してPd及びCuを含む合金、例えば、Ag 98%、Pd 1%、Cu 1%から成る合金である。

#### 【0143】

液晶駆動用IC103a及び液晶駆動用IC103bは、ACF (Anisotropic Conductive Film: 異方性導電膜) 122によって基板張出し部107cの表面に接着されて実装される。すなわち、本実施形態では基板上に半導体チップが直接に実装される構造の、いわゆるCOG (Chip On Glass) 方式の液晶パネルとして形成されている。このCOG方式の実装構造においては、ACF122の内部に含まれる導電粒子によって、液晶駆動用IC103a及び103bの入力側バンプと金属配線114e及び114fとが導電接続され、液晶駆動用IC103a及び103bの出力側バンプと引出し配線114c及び114dとが導電接続される。

#### 【0144】

図19において、FPC104は、可撓性の樹脂フィルム123と、チップ部品124を含んで構成された回路126と、金属配線端子127とを有する。回路126は樹脂フィルム123の表面に半田付けその他の導電接続手法によって直接に搭載される。また、金属配線端子127はAPC合金、Cr、Cuその他の導電材料によって形成される。FPC104のうち金属配線端子127が形成された部分は、第1基板107aのうち金属配線114e及び金属配線114fが形成された部分にACF122によって接続される。そして、ACF122の内部に含まれる導電粒子の働きにより、基板側の金属配線114e及び114fとFPC側の金属配線端子127とが導通する。

#### 【0145】

FPC104の反対側の辺端部には外部接続端子131が形成され、この外部接続端子131が図示しない外部回路に接続される。そして、この外部回路から伝送される信号に基づいて液晶駆動用IC103a及び103bが駆動され、第1電極114a及び第2電極114bの一方に走査信号が供給され、他方にデータ信号が供給される。これにより、有効表示領域V内に配列されたドット・マトリクス状の絵素ピクセルが個々のピクセルごとに電圧制御され、その結果、液晶Lの配向が個々の絵素ピクセルごとに制御される。

#### 【0146】

図19において、いわゆるバックライトとして機能する照明装置106は、図

20に示すように、アクリル樹脂等によって構成された導光体132と、その導光体132の光出射面132bに設けられた拡散シート133と、導光体132の光出射面132bの反対面に設けられた反射シート134と、発光源としてのLED (Light Emitting Diode) 136とを有する。

## 【0147】

LED136はLED基板137に支持され、そのLED基板137は、例えば導光体132と一緒に形成された支持部(図示せず)に装着される。LED基板137が支持部の所定位置に装着されることにより、LED136が導光体132の側辺端面である光取込み面132aに対向する位置に置かれる。なお、符号138は液晶パネル102に加わる衝撃を緩衝するための緩衝材を示している。

## 【0148】

LED136が発光すると、その光は光取込み面132aから取り込まれて導光体132の内部へ導かれ、反射シート134や導光体132の壁面で反射しながら伝播する間に光出射面132bから拡散シート133を通して外部へ平面光として出射する。

## 【0149】

本実施形態の液晶装置101は以上のように構成されているので、太陽光、室内光等といった外部光が十分に明るい場合には、図20において、第2基板107b側から外部光が液晶パネル102の内部へ取り込まれ、その光が液晶Lを通過した後に反射膜112で反射して再び液晶Lへ供給される。液晶Lはこれを挟持する電極114a及び114bによってR, G, Bの絵素ピクセルごとに配向制御されており、よって、液晶Lへ供給された光は絵素ピクセルごとに変調され、その変調によって偏光板117bを通過する光と、通過できない光とによって液晶パネル102の外部に文字、数字等といった像が表示される。これにより、反射型の表示が行われる。

## 【0150】

他方、外部光の光量が十分に得られない場合には、LED136が発光して導光体132の光出射面132bから平面光が出射され、その光が反射膜112に

形成された開口121を通して液晶Lへ供給される。このとき、反射型の表示と同様にして、供給された光が配向制御される液晶Lによって絵素ピクセルごとに変調され、これにより、外部へ像が表示される。これにより、透過型の表示が行われる。

#### 【0151】

上記構成の液晶装置101は、例えば、図18に示す製造方法によって製造される。この製造方法において、工程P1～工程P6の一連の工程が第1基板107aを形成する工程であり、工程P11～工程P14の一連の工程が第2基板107bを形成する工程である。第1基板形成工程と第2基板形成工程は、通常、それぞれが独自に行われる。

#### 【0152】

まず、第1基板形成工程について説明すれば、透光性ガラス、透光性プラスチック等によって形成された大面積のマザー原料基材の表面に液晶パネル102の複数個分の反射膜112をフォトリソグラフィー法等を用いて形成し、さらにその上に絶縁膜113を周知の成膜法を用いて形成し（工程P1）、次に、フォトリソグラフィー法等を用いて第1電極114a及び配線114c, 114d, 114e, 114fを形成する（工程P2）。

#### 【0153】

次に、第1電極114aの上に塗布、印刷等によって配向膜116aを形成し（工程P3）、さらにその配向膜116aに対してラビング処理を施すことにより液晶の初期配向を決定する（工程P4）。次に、例えばスクリーン印刷等によってシール材108を環状に形成し（工程P5）、さらにその上に球状のスペーサ119を分散する（工程P6）。以上により、液晶パネル102の第1基板107a上のパネルパターンを複数個分有する大面積のマザー第1基板が形成される。

#### 【0154】

以上の第1基板形成工程とは別に、第2基板形成工程（図18の工程P11～工程P14）を実施する。まず、透光性ガラス、透光性プラスチック等によって形成された大面積のマザー原料基材を用意し、その表面に液晶パネル102の複

数個分のカラーフィルタ118を形成する（工程P11）。このカラーフィルタの形成工程は図7に示した製造方法を用いて行われ、その製造方法中のR, G, Bの各色フィルタエレメントの形成は図9のインクジェット装置16を用いて図1、図2、図3、図4、図5等に示したインクジェットヘッドの制御方法に従って実行される。これらカラーフィルタの製造方法及びインクジェットヘッドの制御方法は既に説明した内容と同じであるので、それらの説明は省略する。

#### 【0155】

図7（d）に示すようにマザー基板12すなわちマザー原料基材の上にカラー フィルタ1すなわちカラーフィルタ118が形成されると、次に、フォトリソグラフィー法によって第2電極114bが形成され（工程P12）、さらに塗布、印刷等によって配向膜116bが形成され（工程P13）、さらにその配向膜116bに対してラビング処理が施されて液晶の初期配向が決められる（工程P14）。以上により、液晶パネル102の第2基板107b上のパネルパターンを複数個分有する大面積のマザー第2基板が形成される。

#### 【0156】

以上により大面積のマザー第1基板及びマザー第2基板が形成された後、これらのマザー基板をシール材108を間に挟んでアライメント、すなわち位置合わせした上で互いに貼り合わせる（工程P21）。これにより、液晶パネル複数個分のパネル部分を含んでいて未だ液晶が封入されていない状態の空のパネル構造体が形成される。

#### 【0157】

次に、完成した空のパネル構造体の所定位置にスクライブ溝、すなわち切断用溝を形成し、さらにそのスクライブ溝を基準にしてパネル構造体をブレイク、すなわち切断する（工程P22）。これにより、各液晶パネル部分のシール材108の液晶注入用開口110（図19参照）が外部へ露出する状態の、いわゆる短冊状の空のパネル構造体が形成される。

#### 【0158】

その後、露出した液晶注入用開口110を通して各液晶パネル部分の内部に液晶Lを注入し、さらに各液晶注入口110を樹脂等によって封止する（工程P2

3)。通常の液晶注入処理は、例えば、貯留容器の中に液晶を貯留し、その液晶が貯留された貯留容器と短冊状の空パネルをチャンバー等に入れ、そのチャンバー等を真空状態にしてからそのチャンバーの内部において液晶の中に短冊状の空パネルを浸漬し、その後、チャンバーを大気圧に開放することによって行われる。このとき、空パネルの内部は真空状態なので、大気圧によって加圧される液晶が液晶注入用開口を通してパネルの内部へ導入される。液晶注入後の液晶パネル構造体のまわりには液晶が付着するので、液晶注入処理後の短冊状パネルは工程24において洗浄処理を受ける。

#### 【0159】

その後、液晶注入及び洗浄が終わった後の短冊状のマザーパネルに対して再び所定位置にスクライブ溝を形成し、さらにそのスクライブ溝を基準にして短冊状パネルを切断することにより、複数個の液晶パネルが個々に切り出される（工程P25）。こうして作製された個々の液晶パネル102に対して図19に示すように、液晶駆動用IC103a, 103bを実装し、照明装置106をバックライトとして装着し、さらにFPC104を接続することにより、目標とする液晶装置101が完成する（工程P26）。

#### 【0160】

以上に説明した液晶装置の製造方法及び製造装置は、特にカラーフィルタを製造する段階において次のような特徴を有する。すなわち、図6(a)に示すカラーフィルタ1すなわち図20のカラーフィルタ118内の個々のフィルタエレメント3はインクジェットヘッド22(図1参照)のX方向への1回の主走査によって形成されるのではなくて、各1個のフィルタエレメント3は異なるノズルグループに属する複数のノズル27によってn回、例えば4回、重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成される。このため、仮に複数のノズル27間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント3間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。このことは、図20の液晶装置101において、色むらのない鮮明なカラー表示が得られるということである。

#### 【0161】

また、本実施形態の液晶装置の製造方法及び製造装置では、図9に示すインクジェット装置16を用いることによりインクジェットヘッド22を用いたインク吐出によってフィルタエレメント3を形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0162】

## (第8実施形態)

図21は、本発明に係るEL装置の製造方法の一実施形態を示している。また、図22はその製造方法の主要工程及び最終的に得られるEL装置の主要断面構造を示している。図22(d)に示すように、EL装置201は、透明基板204上に画素電極202を形成し、各画素電極202間にバンク205を矢印G方向から見て格子状に形成し、それらの格子状凹部の中に正孔注入層220を形成し、矢印G方向から見てストライプ配列等といった所定配列となるようにR色発光層203R、G色発光層203G及びB色発光層203Bを各格子状凹部の中に形成し、さらにそれらの上に対向電極213を形成することによって形成される。

## 【0163】

上記画素電極202をTFD (Thin Film Diode : 薄膜ダイオード) 素子等といった2端子型のアクティブ素子によって駆動する場合には、上記対向電極213は矢印G方向から見てストライプ状に形成される。また、画素電極202をTFT (Thin Film Transistor : 薄膜トランジスタ) 等といった3端子型のアクティブ素子によって駆動する場合には、上記対向電極213は単一な面電極として形成される。

## 【0164】

各画素電極202と各対向電極213とによって挟まれる領域が1つの絵素ピクセルとなり、R, G, B 3色の絵素ピクセルが1つのユニットとなって1つの画素を形成する。各絵素ピクセルを流れる電流を制御することにより、複数の絵素ピクセルのうちの希望するものを選択的に発光させ、これにより、矢印H方向に希望するフルカラー像を表示することができる。

## 【0165】

上記EL装置201は、例えば、図21に示す製造方法によって製造される。すなわち、工程P51及び図22(a)のように、透明基板204の表面にTFT素子やTFT素子等といった能動素子を形成し、さらに画素電極202を形成する。形成方法としては、例えば、フォトリソグラフィー法、真空状着法、スパッタリング法、パイロゾル法等を用いることができる。画素電極の材料としてはITO(Indium Tin Oxide)、酸化スズ、酸化インジウムと酸化亜鉛との複合酸化物等を用いることができる。

## 【0166】

次に、工程P52及び図21(a)に示すように、隔壁すなわちバンク205を周知のパターニング手法、例えばフォトリソグラフィー法を用いて形成し、このバンク205によって各透明電極202の間を埋めた。これにより、コントラストの向上、発光材料の混色の防止、画素と画素との間からの光漏れ等を防止することができる。バンク205の材料としては、EL材料の溶媒に対して耐久性を有するものであれば特に限定されないが、フロロカーボンガスプラズマ処理によりテフロン化できること、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、感光性ポリイミド等といった有機材料が好ましい。

## 【0167】

次に、正孔注入層用インクを塗布する直前に、基板204に酸素ガスとフロロカーボンガスプラズマの連続プラズマ処理を行った(工程P53)。これにより、ポリイミド表面は撥水化され、ITO表面は親水化され、インクジェット液滴を微細にパターニングするための基板側の濡れ性の制御ができる。プラズマを発生する装置としては、真空中でプラズマを発生する装置でも、大気中でプラズマを発生する装置でも同様に用いることができる。

## 【0168】

次に、工程P54及び図22(a)に示すように、正孔注入層用インクを図9のインクジェット装置16のインクジェットヘッド22から吐出し、各画素電極202の上にパターニング塗布を行った。具体的なインクジェットヘッドの制御方法は図1、図2、図3、図4又は図5に示した方法を用いた。その塗布後、真

空 (1 torr) 中、室温、20分という条件で溶媒を除去し（工程P55）、その後、大気中、20°C（ホットプレート上）、10分の熱処理により、発光層用インクと相溶しない正孔注入層220を形成した（工程P56）。膜厚は40nmであった。

#### 【0169】

次に、工程P57及び図22（b）に示すように、各フィルタエレメント領域内の正孔注入層220の上にインクジェット手法を用いてR発光層用インク及びG発光層用インクを塗布した。ここでも、各発光層用インクは、図9のインクジェット装置16のインクジェットヘッド22から吐出し、さらにインクジェットヘッドの制御方法は図1、図2、図3、図4又は図5に示した方法に従った。インクジェット方式によれば、微細なパターニングを簡便に且つ短時間に行うことができる。また、インク組成物の固形分濃度及び吐出量を変えることにより膜厚を変えることが可能である。

#### 【0170】

発光層用インクの塗布後、真空 (1 torr) 中、室温、20分等という条件で溶媒を除去し（工程P58）、続けて窒素雰囲気中、150°C、4時間の熱処理により共役化させてR色発光層203R及びG色発光層203Gを形成した（工程P59）。膜厚は50nmであった。熱処理により共役化した発光層は溶媒に不溶である。

#### 【0171】

なお、発光層を形成する前に正孔注入層220に酸素ガスとプロロカーボンガスプラズマの連続プラズマ処理を行っても良い。これにより、正孔注入層220上にフッ素化物層が形成され、イオン化ポテンシャルが高くなることにより正孔注入効率が増し、発光効率の高い有機EL装置を提供できる。

#### 【0172】

次に、工程P60及び図22（c）に示すように、B色発光層203Bを各絵素ピクセル内のR色発光層203R、G色発光層203G及び正孔注入層220の上に重ねて形成した。これにより、R、G、Bの3原色を形成するのみならず、R色発光層203R及びG色発光層203Gとバンク205との段差を埋めて

平坦化することができる。これにより、上下電極間のショートを確実に防ぐことができる。B色発光層203Bの膜厚を調整することで、B色発光層203BはR色発光層203R及びG色発光層203Gとの積層構造において、電子注入輸送層として作用してB色には発光しない。

#### 【0173】

以上のようなB色発光層203Bの形成方法としては、例えば温式法として一般的なスピンコート法を採用することもできるし、あるいは、R色発光層203R及びG色発光層203Gの形成法と同様のインクジェット法を採用することもできる。

#### 【0174】

その後、工程P61及び図22(d)に示すように、対向電極213を形成することにより、目標とするEL装置201を製造した。対向電極213はそれが面電極である場合には、例えば、Mg, Ag, Al, Li等を材料として、蒸着法、スパッタ法等といった成膜法を用いて形成できる。また、対向電極213がストライプ状電極である場合には、成膜された電極層をフォトリソグラフィー法等といったパターニング手法を用いて形成できる。

#### 【0175】

以上に説明したEL装置の製造方法及び製造装置によれば、インクジェットヘッドの制御方法として図1、図2、図3、図4又は図5等に示した制御方法を採用したので、図22における各絵素ピクセル内の正孔注入層220及びR, G, B各色発光層203R, 203G, 203Bは、インクジェットヘッド22(図1参照)のX方向への1回の主走査によって形成されるのではなくて、1個の絵素ピクセル内の正孔注入層及び/又は各色発光層は異なるノズルグループに属する複数のノズル27によってn回、例えば4回、重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成される。このため、仮に複数のノズル27間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数の絵素ピクセル間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、EL装置の発光面の発光分布特性を平面的に均一にすることができます。このことは、図22(d)のEL装置201において、色むらのない鮮明なカラー表示が得られるということである。

## 【0176】

また、本実施形態のEL装置の製造方法及び製造装置では、図9に示すインクジェット装置16を用いることによりインクジェットヘッド22を用いたインク吐出によってR, G, Bの各色絵素ピクセルを形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0177】

## (その他の実施形態)

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変できる。

## 【0178】

例えば、以上に説明した実施形態では、図6(b)に示したようにマザー基板12の中に複数列のカラーフィルタ形成領域11が設定され、それらのカラーフィルタ形成領域11よりも小さいインクジェットヘッド22を用いて、各カラー フィルタ形成領域11内にフィルタエレメント3を形成する場合を例示したが、1個のカラーフィルタ形成領域11の一辺よりも長く、しかしマザー基板12の一辺よりは短い長さのノズル列28を用いて1個のマザー基板12内にフィルタエレメント3を形成する場合にも本発明を適用できる。

## 【0179】

また、図1等に示した実施形態では、マザー基板12の中に複数列のカラーフィルタ形成領域11が設定される場合を例示したが、マザー基板12の中に1列のカラーフィルタ形成領域11が設定される場合にも本発明を適用できる。また、マザー基板12とほぼ同じ大きさの又はそれよりもかなり小さい1個のカラーフィルタ形成領域11だけがそのマザー基板12の中に設定される場合にも本発明を適用できる。

## 【0180】

また、図9及び図10に示したカラーフィルタの製造装置では、インクジェットヘッド22をX方向へ移動させて基板12を主走査し、基板12を副走査駆動

装置21によってY方向へ移動させることによりインクジェットヘッド22によって基板12を副走査することにしたが、これとは逆に、基板12のY方向への移動によって主走査を実行し、インクジェットヘッド22のX方向への移動によって副走査を実行することもできる。

## 【0181】

また、上記実施形態では、圧電素子の撓み変形を利用してインクを吐出する構造のインクジェットヘッドを用いたが、他の任意の構造のインクジェットヘッドを用いることもできる。

## 【0182】

## 【発明の効果】

(1) 本発明の請求項1に係るカラーフィルタの製造方法及び請求項9に係るカラーフィルタの製造装置によれば、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントはインクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、各1個のフィルタエレメントは異なるノズルグループに属する複数のノズルによって重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成されるので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

## 【0183】

また、上記製造方法及び製造装置ではインクジェットヘッドを用いるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0184】

また、上記製造方法及び製造装置によれば、複数回のインクの重ね吐出によって所定膜厚のフィルタエレメントを形成するのに先立って、基板の全面に一様な厚さのフィルタエレメント材料を付着させることにより、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、よって、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0185】

(2) 次に、請求項2に係るカラーフィルタの製造方法及び請求項10に係るカラーフィルタの製造装置によれば、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントは、インクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、基板の表面に一様な厚さのインク層を形成するフィルタ材料付着工程を複数回繰り返して重ね塗りを行うことにより個々のフィルタエレメントを所定の膜厚に形成するので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

## 【0186】

また、請求項2に係る製造方法及び請求項10に係る製造装置はインクジェットヘッドを用いるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0187】

また、請求項2に係る製造方法及び請求項10に係る製造装置によれば、第1回目のフィルタ材料付着工程すなわち基板の表面にフィルタ材料を直接に形成する際にも、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させてるので、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0188】

また、請求項2に係る製造方法及び請求項10に係る製造装置によれば、複数回行われるフィルタ材料付着工程の各回におけるノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程におけるノズル列の境界線と重ならないように設定されるので、ノズル列によって重ね塗りする際にインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0189】

(3) 次に、請求項11に係る液晶装置の製造方法及び請求項13に係る液

晶装置の製造装置によれば、カラーフィルタを製造する段階において、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントはインクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、各1個のフィルタエレメントは異なるノズルグループに属する複数のノズルによって重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成されるので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。この結果、色むらの無い鮮明なカラー像を表示することができる。

#### 【0190】

また、請求項11に係る製造方法及び請求項13に係る製造装置ではインクジェットヘッドを用いるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

#### 【0191】

また、請求項11に係る製造方法及び請求項13に係る製造装置によれば、複数回のインクの重ね吐出によって所定膜厚のフィルタエレメントを形成するのに先立って、基板の全面に一様な厚さのフィルタエレメント材料を付着させることにより、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、よって、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

#### 【0192】

(4) 次に、請求項12に係る液晶装置の製造方法及び請求項14に係る液晶装置の製造装置によれば、カラーフィルタを製造する段階において、カラーフィルタ内の個々のフィルタエレメントは、インクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、基板の表面に一様な厚さのインク層を形成するフィルタ材料付着工程を複数回繰り返して重ね塗りを行うことにより個々のフィルタエレメントを所定の膜厚に形成するので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数のフィルタエレメント間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、カラーフィルタの光透過特性を平面的に均一にすることができる。

## 【0193】

また、請求項12に係る製造方法及び請求項14に係る製造装置はインクジェットヘッドを用いるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0194】

また、請求項12に係る製造方法及び請求項14に係る製造装置によれば、第1回目のフィルタ材料付着工程すなわち基板の表面にフィルタ材料を直接に形成する際にも、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査せながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記フィルタ材料を付着させてるので、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0195】

また、請求項12に係る製造方法及び請求項14に係る製造装置によれば、複数回行われるフィルタ材料付着工程の各回におけるノズル列の境界線は前後する回のフィルタ材料付着工程におけるノズル列の境界線と重ならないように設定されるので、ノズル列によって重ね塗りする際にインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0196】

(5) 次に、請求項15に係るEL装置の製造方法及び請求項17に係るELの製造装置によれば、各絵素ピクセル内のR, G, Bの各色発光層はインクジェットヘッドの1回の主走査によって形成されるのではなくて、それらの各色発光層は異なるノズルグループに属する複数のノズルによって重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成される。このため、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数の絵素ピクセル間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、EL装置の発光面の発光分布特性を平面的に均一にすることができ、この結果、色むらのない鮮明なカラー表示を得ることができる。

## 【0197】

また、請求項15に係る製造方法及び請求項17に係る製造装置では、インクジェットヘッドを用いたインク吐出によってR, G, Bの各色絵素ピクセルを形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

#### 【0198】

また、請求項15に係る製造方法及び請求項17に係る製造装置によれば、複数回のインクの重ね吐出によって所定膜厚の絵素ピクセルを形成するのに先立って、基板の全面に一様な厚さのEL発光材料を付着させることにより、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、よって、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

#### 【0199】

(6) 次に、請求項16に係るEL装置の製造方法及び請求項18に係るEL装置の製造装置によれば、各絵素ピクセル内のR, G, Bの各色発光層はインクジェットヘッドの1回の主走査によって形成されるのではなくて、基板の表面に一様な厚さのインク層を形成するEL発光材料付着工程を複数回繰り返して重ね塗りを行うことにより個々の絵素ピクセルを所定の膜厚に形成するので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数の絵素ピクセル間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、EL装置の発光面の発光分布特性を平面的に均一にすることができ、この結果、色むらのない鮮明なカラー表示を得ることができる。

#### 【0200】

また、請求項16に係る製造方法及び請求項18に係る製造装置はインクジェットヘッドを用いるので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

#### 【0201】

また、請求項16に係る製造方法及び請求項18に係る製造装置によれば、第1回目のEL発光材料付着工程すなわち基板の表面にEL発光材料を直接に形成する際にも、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させ

ながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで前記EL発光材料を付着させるので、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

#### 【0202】

また、請求項16に係る製造方法及び請求項18に係る製造装置によれば、複数回行われるEL発光材料付着工程の各回におけるノズル列の境界線は前後する回のEL発光材料付着工程におけるノズル列の境界線と重ならないように設定されるので、ノズル列によって重ね塗りする際にインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

#### 【0203】

(7) 請求項19に係るインクジェットヘッドの制御装置によれば、個々の色パターンはインクジェットヘッドの1回の走査によって形成されるのではなくて、各1個の色パターンは異なるノズルグループに属する複数のノズルによって重ねてインク吐出を受けることにより所定の膜厚に形成されるので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数の色パターン間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、色パターンの光学特性を光学部材の平面内で均一に揃えることができる。

#### 【0204】

これにより、光学部材としてのカラーフィルタにおける色パターンとしてのR, G, B各色フィルタエレメントを平面的に均一な膜厚で形成することができる。また、光学部材としてのEL素子における色パターンとしてのR, G, B発光層や正孔注入層を平面的に均一な膜厚で形成することができる。

#### 【0205】

また、請求項19に係る制御装置では、インクジェットヘッドを用いたインク吐出によって色パターンを形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

#### 【0206】

また、請求項19に係る製造装置によれば、複数回のインクの重ね吐出によっ

て所定膜厚の色パターンを形成するのに先立って、基板の全面に一様な厚さの色パターン材料を付着させることにより、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、よって、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

## 【0207】

(8) 請求項20に係るインクジェットヘッドの制御装置によれば、個々の色パターンはインクジェットヘッドの1回の主走査によって形成されるのではなくて、基板の表面に一様な厚さのインク層を形成する工程を複数回繰り返して重ね塗りを行うことにより個々の色パターンを所定の膜厚に形成するので、仮に複数のノズル間においてインク吐出量にバラツキが存在する場合でも、複数の色パターン間で膜厚にバラツキが生じることを防止でき、それ故、色パターンの光学特性を光学部材の平面内で均一に揃えることができる。

## 【0208】

これにより、光学部材としてのカラーフィルタにおける色パターンとしてのR, G, B各色フィルタエレメントを平面的に均一な膜厚で形成することができる。また、光学部材としてのEL素子における色パターンとしてのR, G, B発光層や正孔注入層を平面的に均一な膜厚で形成することができる。

## 【0209】

また、請求項20に係る制御装置では、インクジェットヘッドを用いたインク吐出によって色パターンを形成するので、フォトリソグラフィー法を用いる方法のような複雑な工程を経る必要も無く、また、材料を浪費することも無い。

## 【0210】

また、請求項20に係る制御装置によれば、第1回目の色パターン材料付着工程すなわち基板の表面に色パターンを直接に形成する際にも、前記ノズル列を重なることなく、しかし連続するように副走査させながら前記主走査を行うことによって前記基板の全面に均一な厚さで色パターン材料を付着させるので、通常は乾いた状態にある基板の全面を均一な厚さの均一な濡れ状態に設定することができ、その後に行われる重ね塗りにおいてインクの重ね境界部分に際立った境界線

が残ることを防止できる。

【0211】

また、請求項20に係る制御装置によれば、複数回行われる色パターン材料付着工程の各回におけるノズル列の境界線は前後する回の色パターン材料付着工程におけるノズル列の境界線と重ならないように設定されるので、ノズル列によって重ね塗りする際にインクの重ね境界部分に際立った境界線が残ることを防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るカラーフィルタの製造方法の一実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図2】

本発明に係るカラーフィルタの製造方法の他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図3】

本発明に係るカラーフィルタの製造方法のさらに他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図4】

本発明に係るカラーフィルタの製造方法のさらに他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図5】

本発明に係るカラーフィルタの製造方法のさらに他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図6】

(a) は本発明に係るカラーフィルタの一実施形態を示す平面図であり、(b) はその基礎となるマザーベース板の一実施形態を示す平面図である。

【図7】

図6 (a) のVII-VII線に従った断面部分を用いてカラーフィルタの製造工程を模式的に示す図である。

【図8】

カラーフィルタにおけるR, G, B 3色の絵素ピクセルの配列例を示す図である。

【図9】

本発明に係るカラーフィルタの製造装置、本発明に係る液晶装置の製造装置及び本発明に係るEL装置の製造装置といった各製造装置の主要部分であるインクジェット装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図10】

図9の装置の主要部を拡大して示す斜視図である。

【図11】

図10の装置の主要部であるインクジェットヘッドを拡大して示す斜視図である。

【図12】

インクジェットヘッドの改変例を示す斜視図である。

【図13】

インクジェットヘッドの内部構造を示す図であって、(a)は一部破断斜視図を示し、(b)は(a)のJ-J線に従った断面構造を示す。

【図14】

インクジェットヘッドの他の改変例を示す平面図である。

【図15】

図9のインクジェットヘッド装置に用いられる電気制御系を示すブロック図である。

【図16】

図15の制御系によって実行される制御の流れを示すフローチャートである。

【図17】

インクジェットヘッドのさらに他の改変例を示す斜視面図である。

【図18】

本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図19】

本発明に係る液晶装置の製造方法によって製造される液晶装置の一例を分解状態で示す斜視図である。

【図20】

図19におけるX-X線に従って液晶装置の断面構造を示す断面図である。

【図21】

本発明に係るEL装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図22】

図21に示す工程図に対応するEL装置の断面図である。

【図23】

従来のカラーフィルタの製造方法の一例を示す図である。

【図24】

従来のカラーフィルタの特性を説明するための図である。

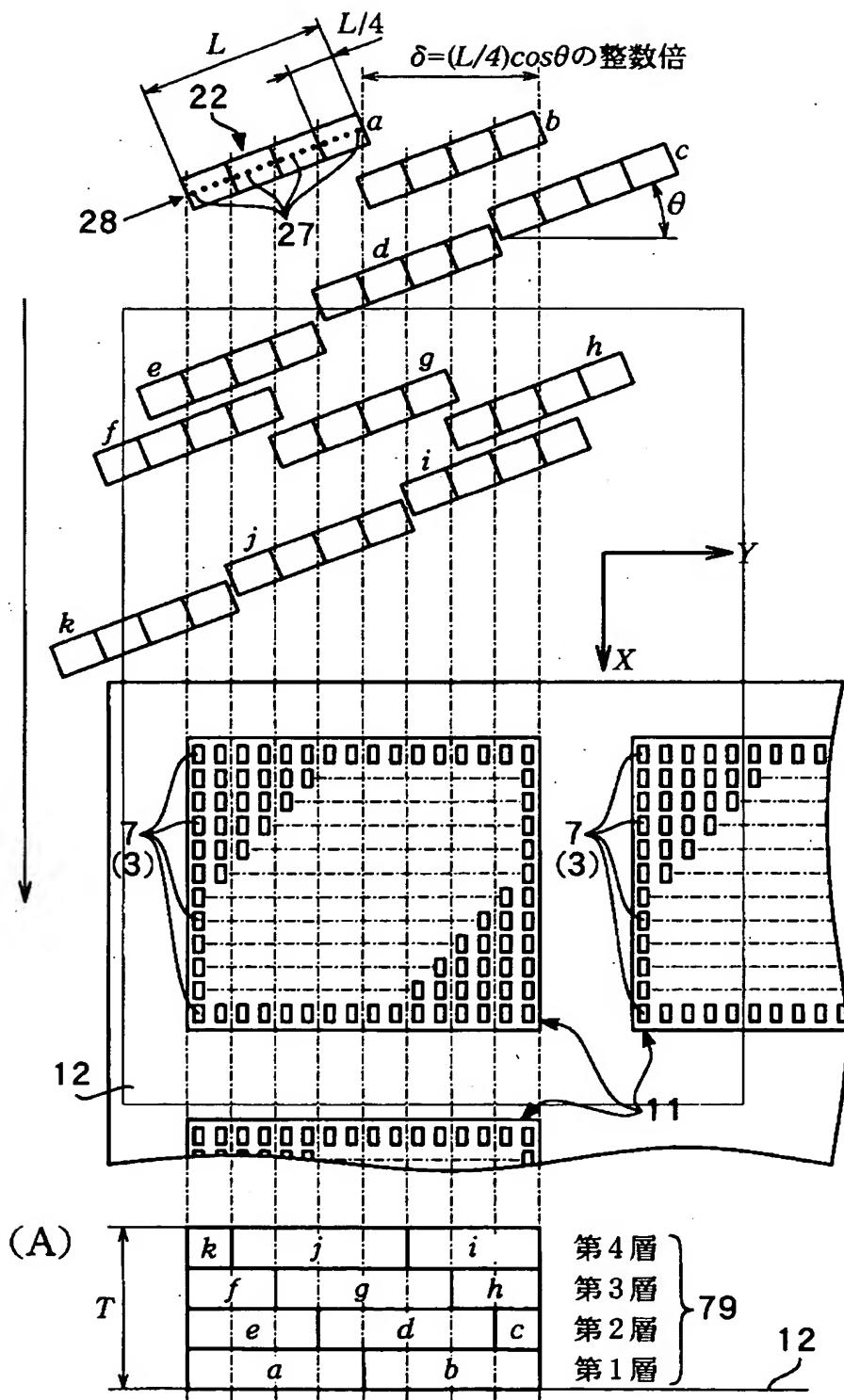
【符号の説明】

1	カラーフィルタ
2	基板
3	フィルタエレメント
4	保護膜
6	隔壁
7	フィルタエレメント形成領域
1 1	カラーフィルタ形成領域
1 2	マザー基板
1 3	フィルタエレメント材料
1 6	インクジェット装置
1 7	ヘッド位置制御装置
1 8	基板位置制御装置
1 9	主走査駆動装置
2 1	副走査駆動装置
2 2	インクジェットヘッド
2 6	ヘッドユニット

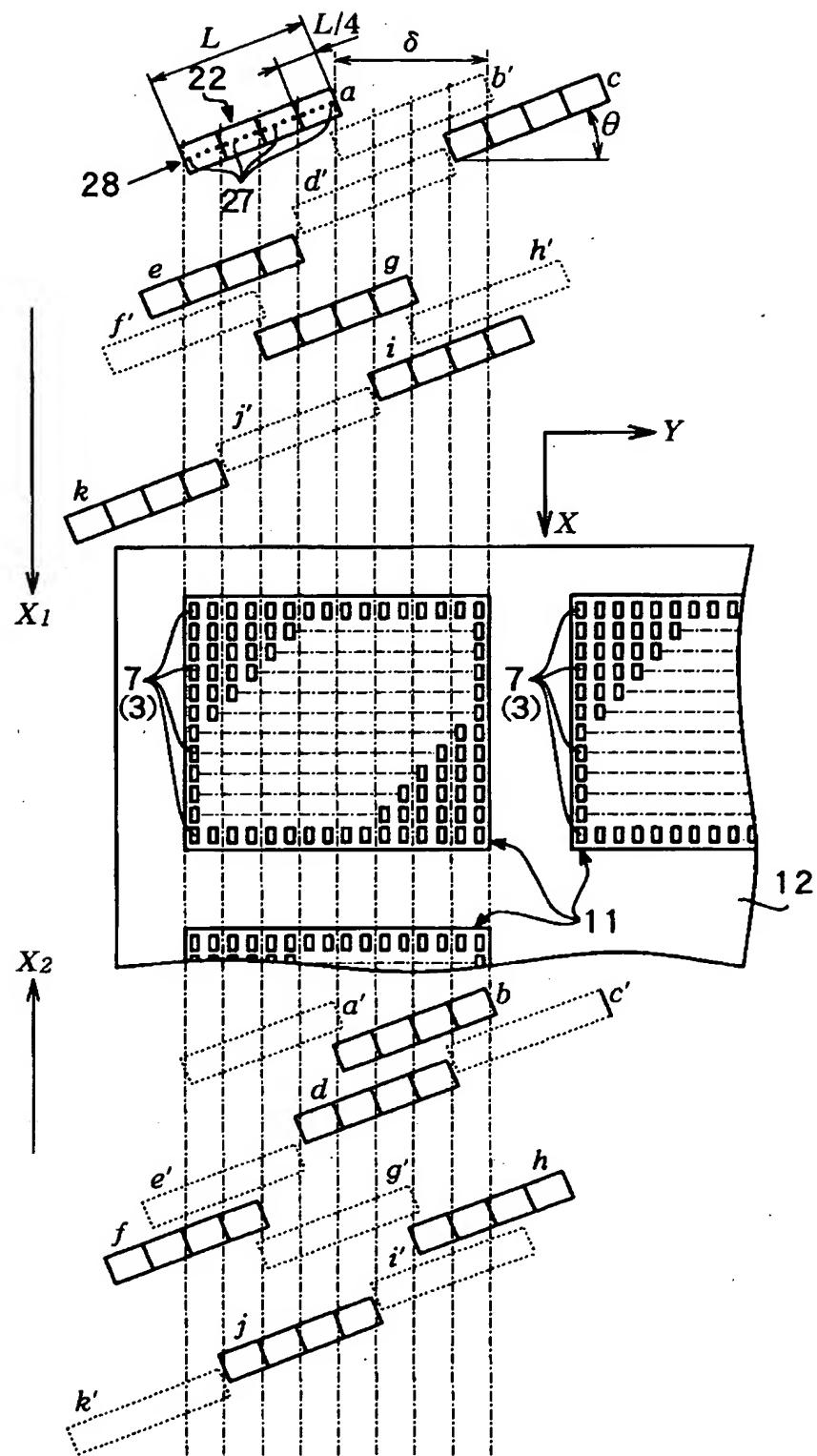
2 7	ノズル
2 8	ノズル列
3 9	インク加圧体
4 1	圧電素子
4 9	テーブル
7 6	キャッピング装置
7 7	クリーニング装置
7 8	電子天秤
8 1	ヘッド用カメラ
8 2	基板用カメラ
1 0 1	液晶装置
1 0 2	液晶パネル
1 0 7 a, 1 0 7 b	基板
1 1 1 a, 1 1 1 b	基材
1 1 4 a, 1 1 4 b	電極
1 1 8	カラーフィルタ
2 0 1	E L装置
2 0 2	画素電極
2 0 3 R, 2 0 3 G, 2 0 3 B	発光層
2 0 4	基板
2 0 5	バンク
2 1 3	対向電極
2 2 0	正孔注入層
L	液晶
M	フィルタエレメント材料
X	主走査方向
Y	副走査方向

【書類名】 図面

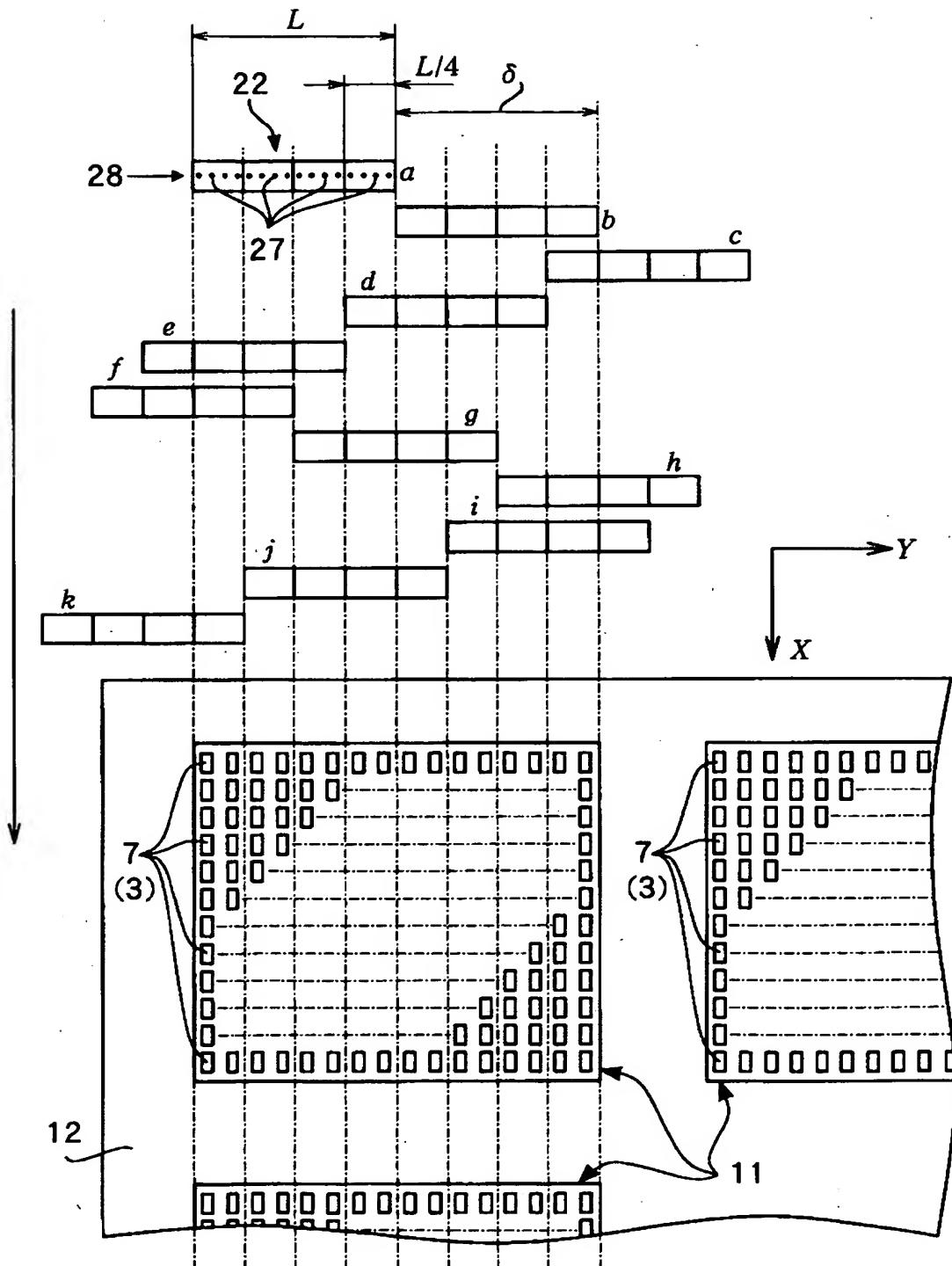
【図1】



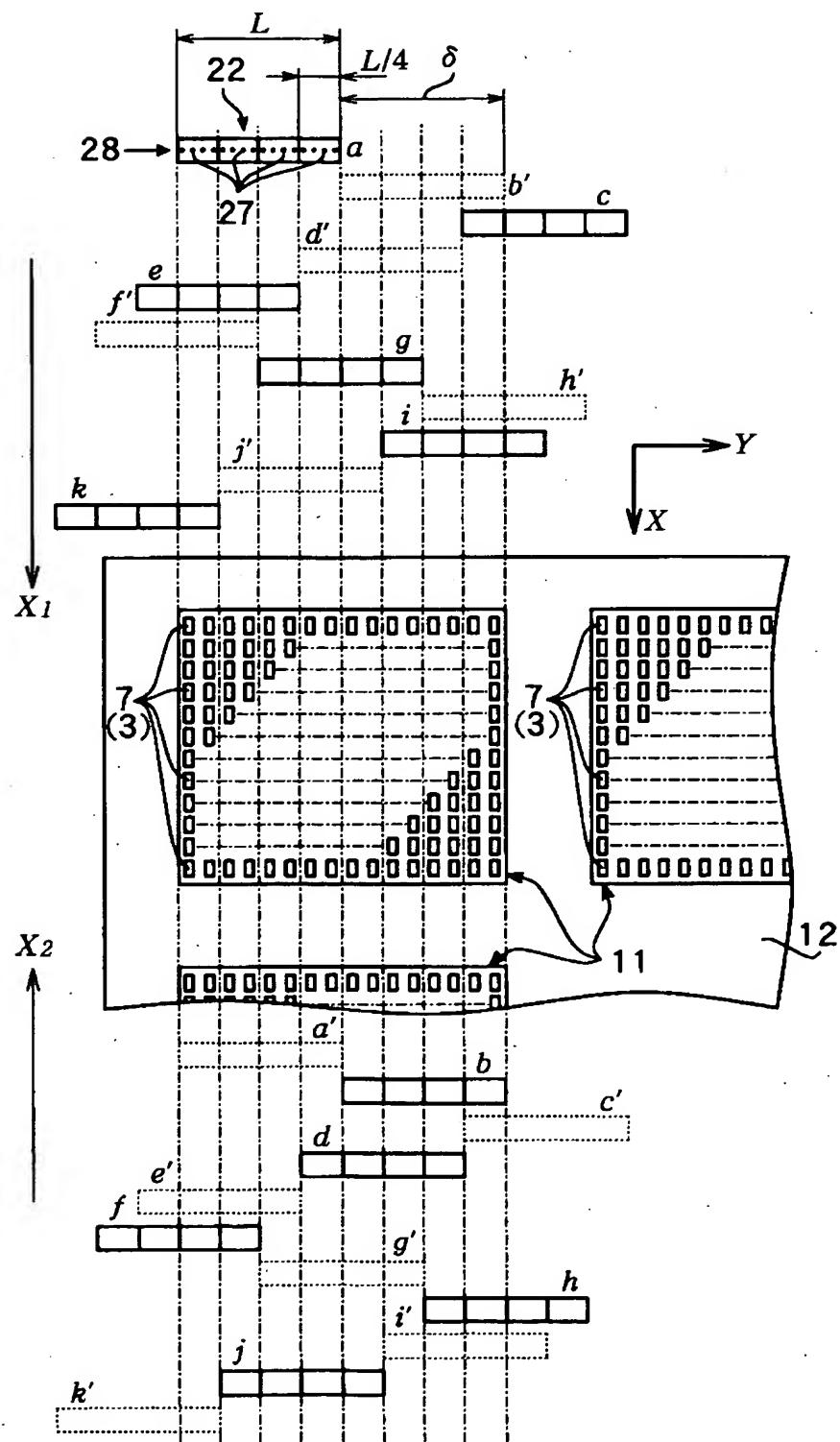
【図2】



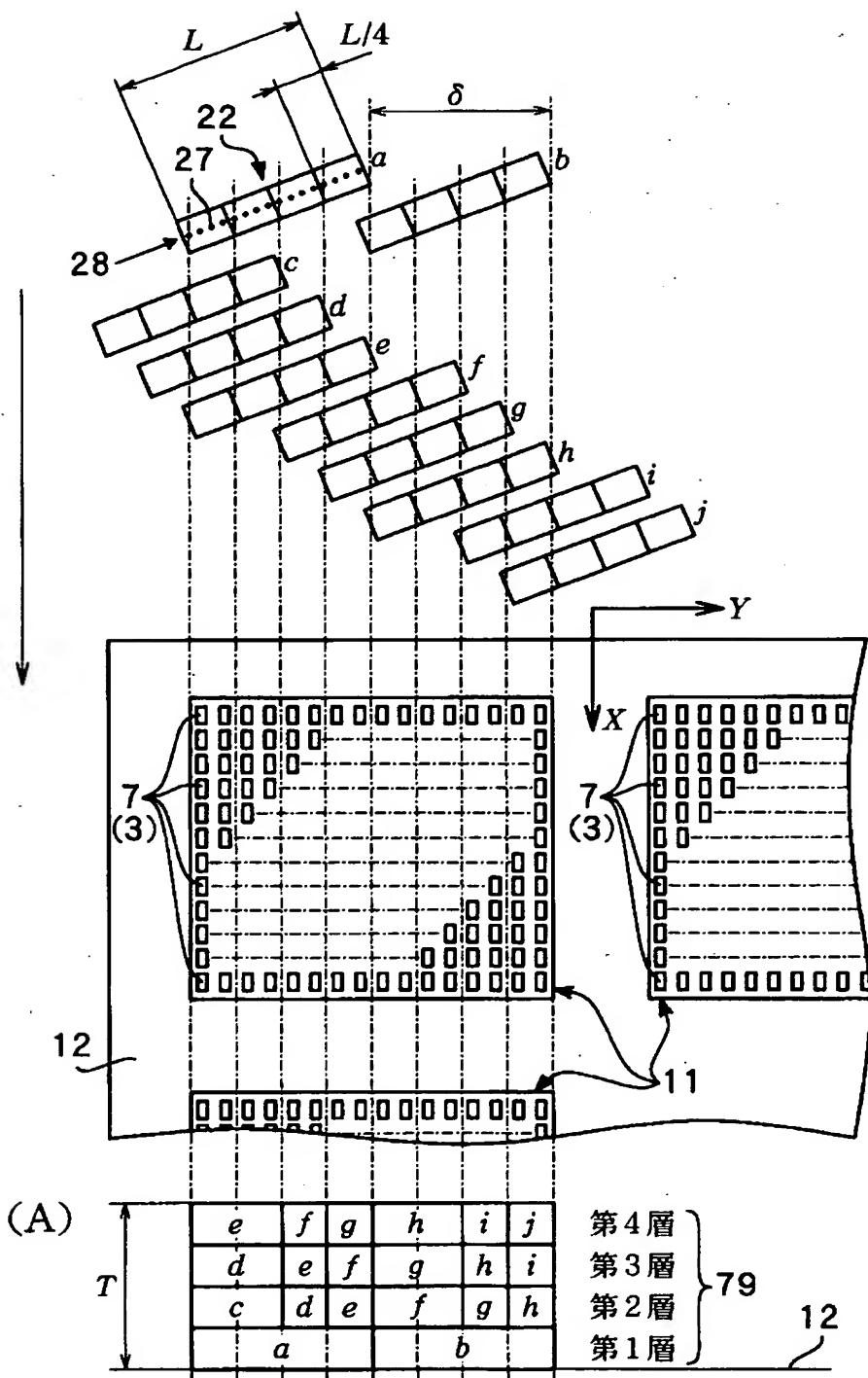
【図3】



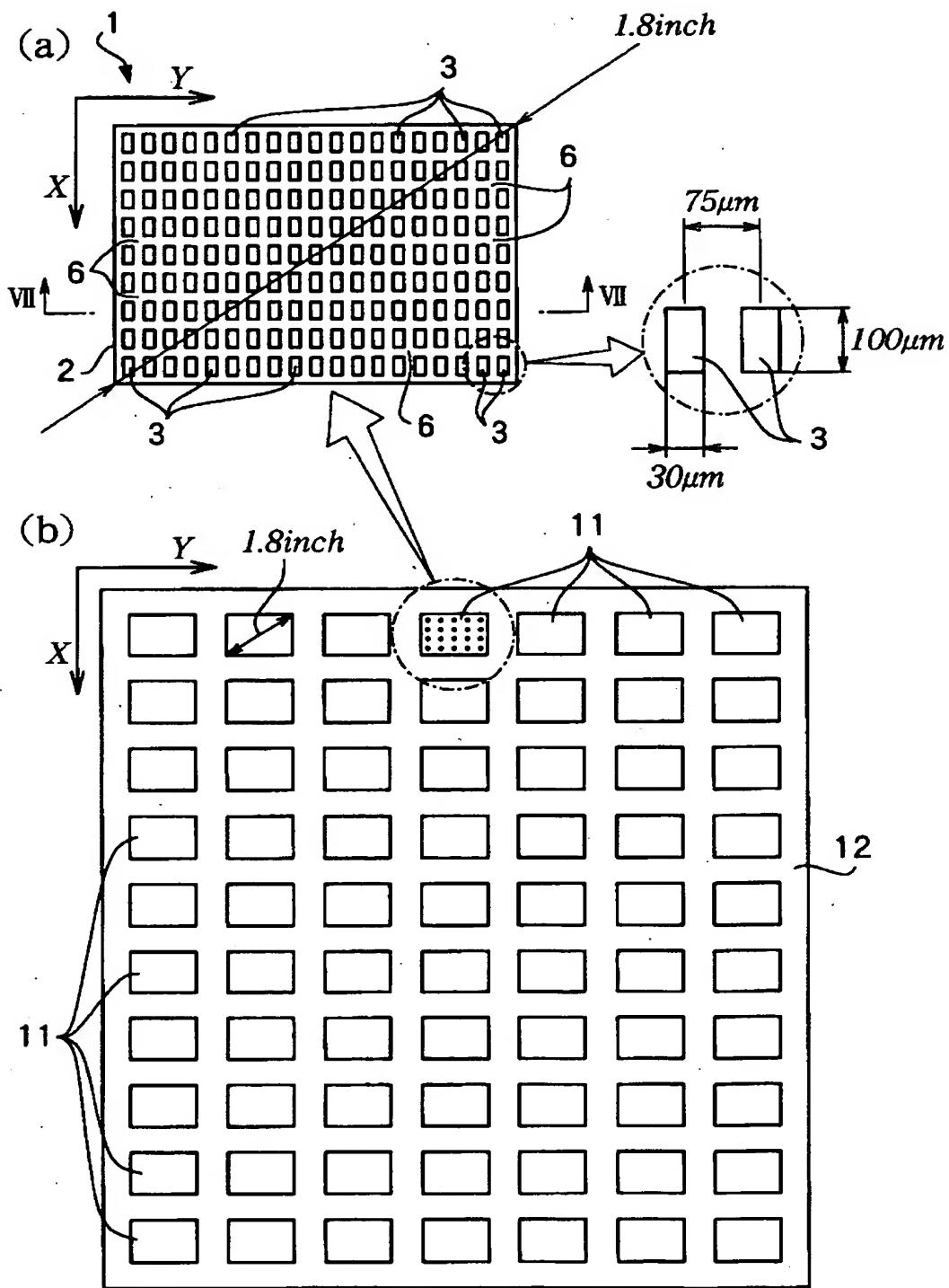
【図4】



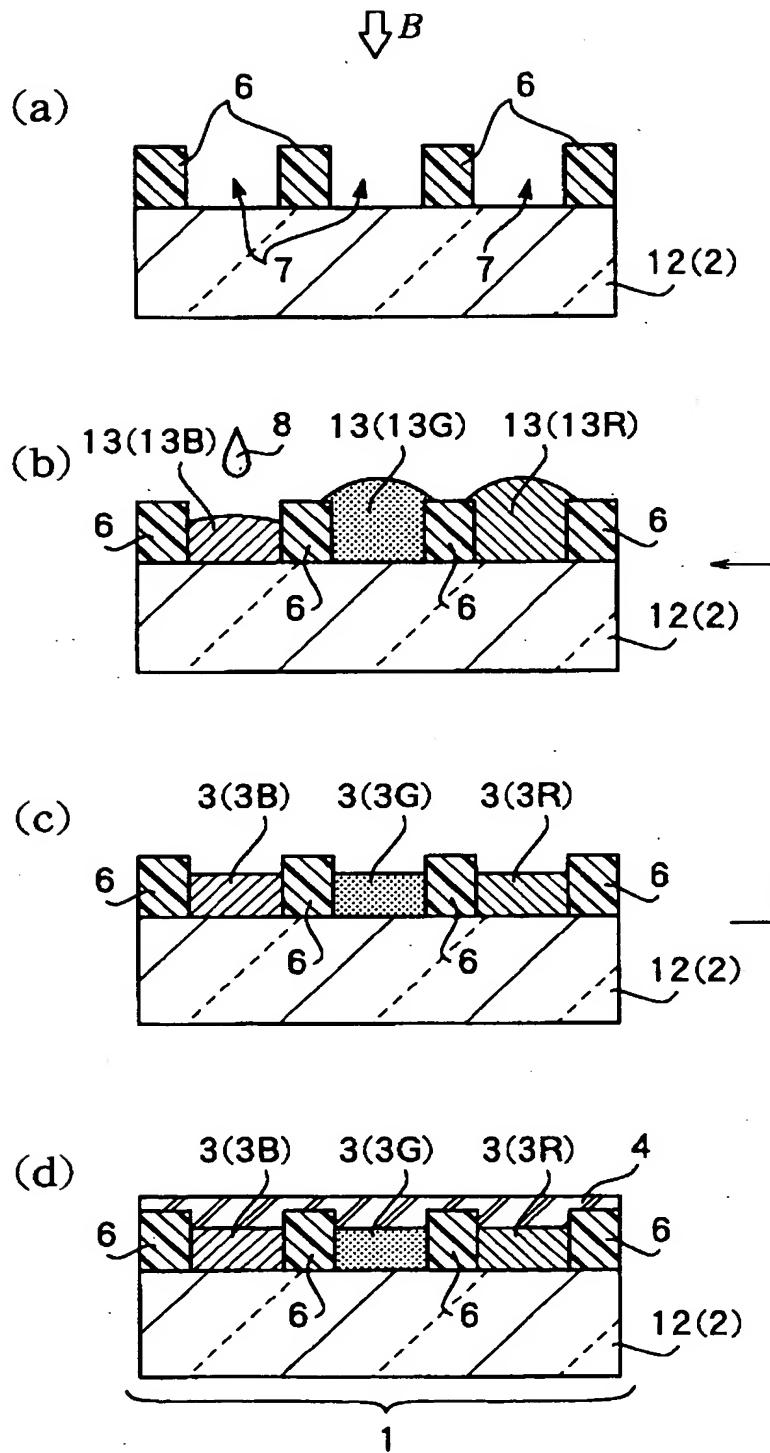
【図5】



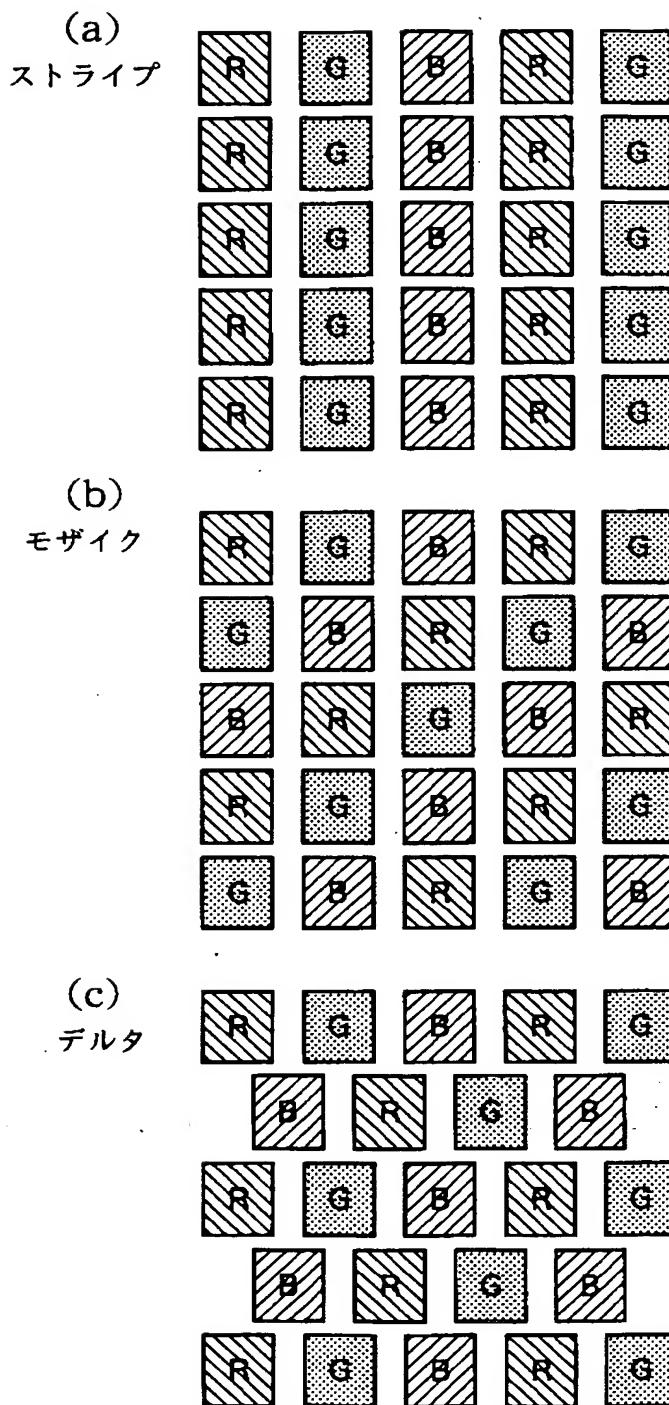
【図6】



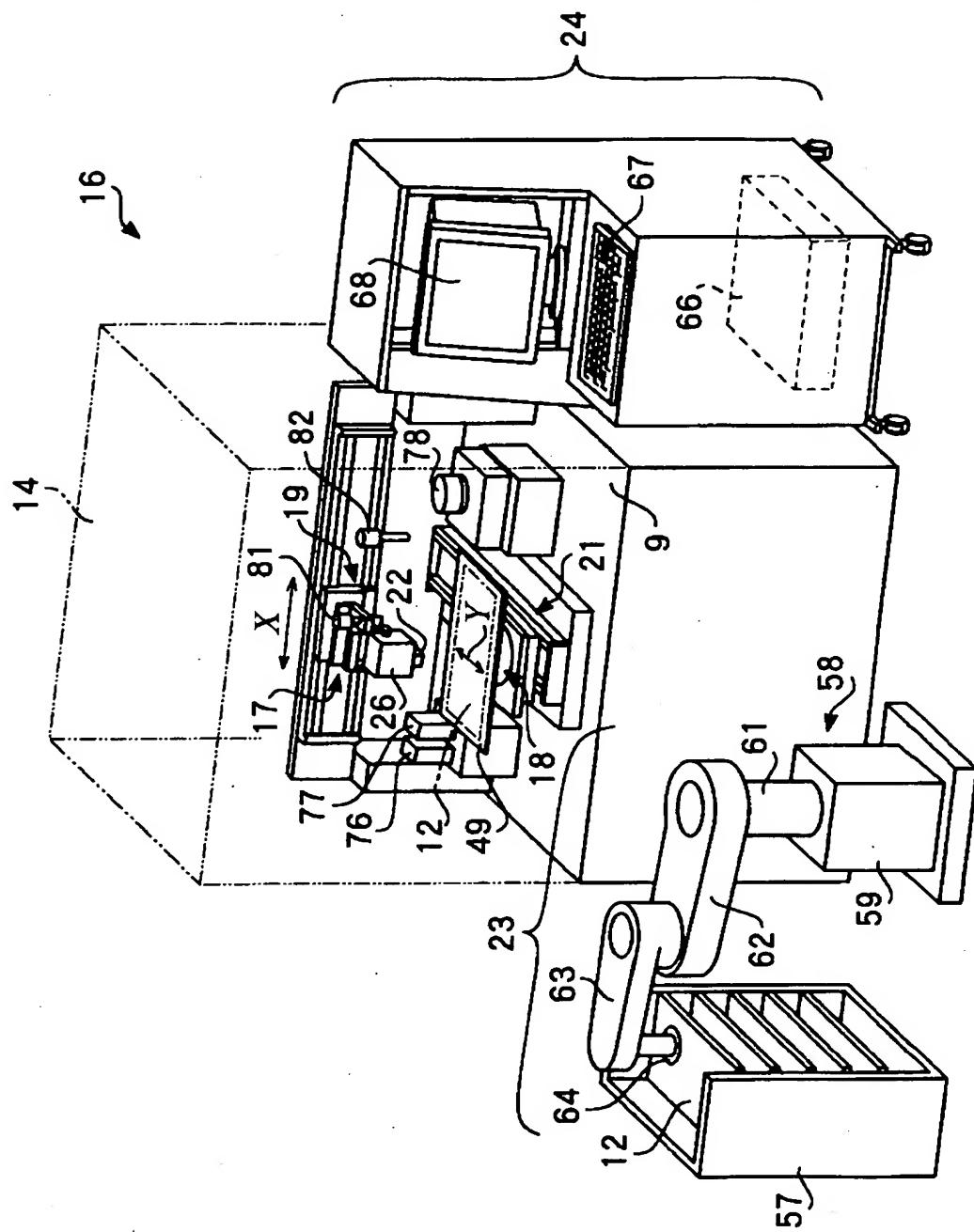
【図7】



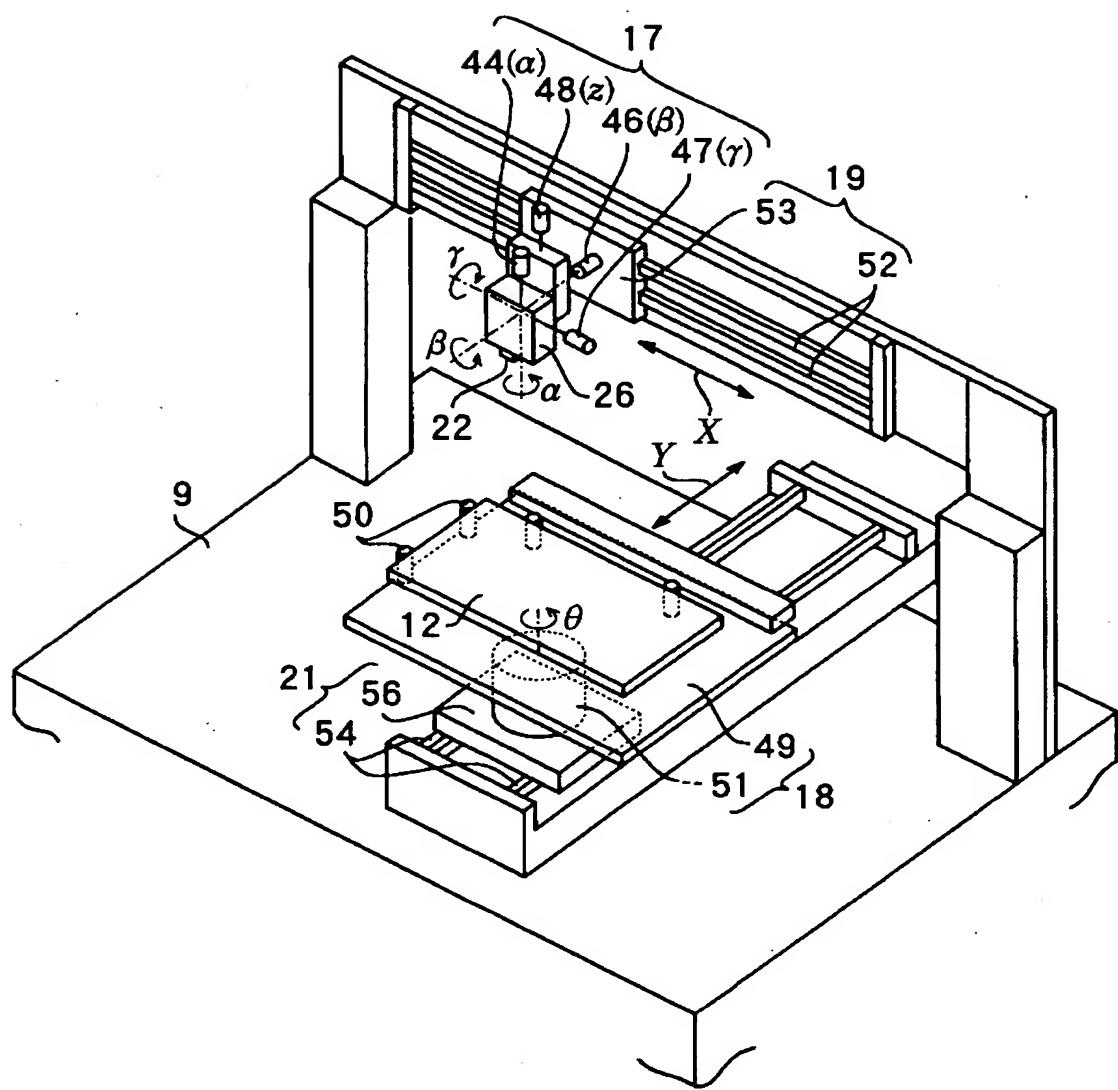
【図8】



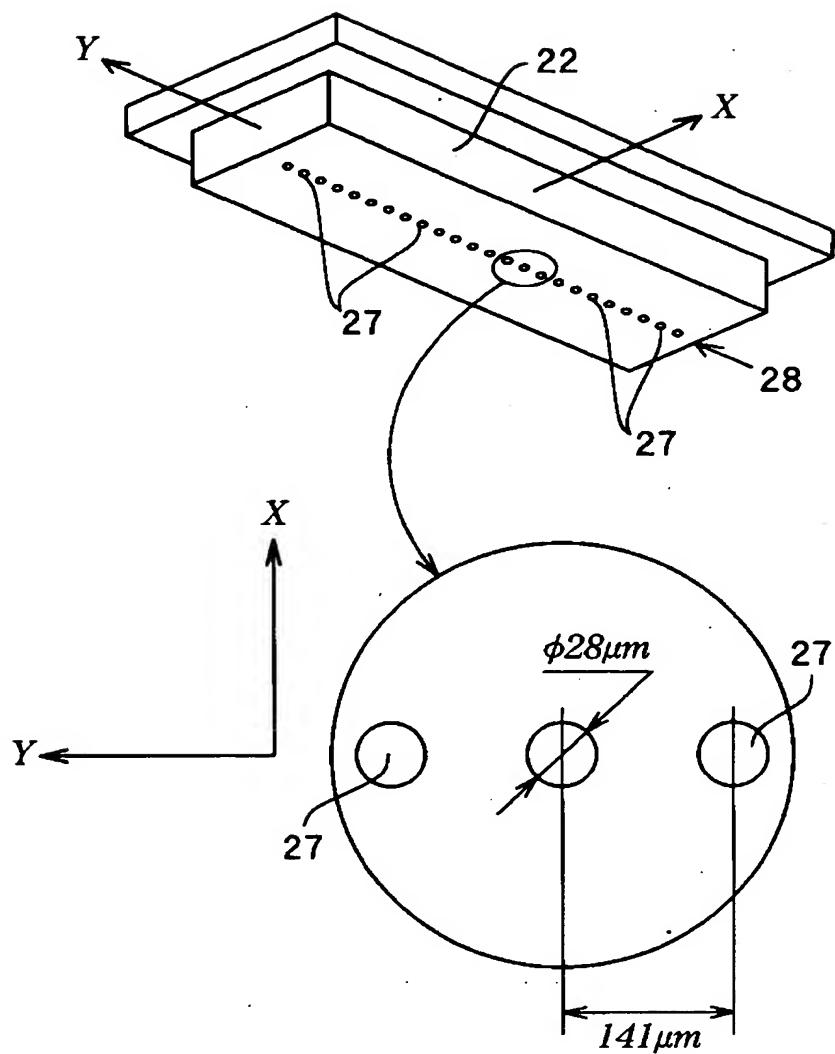
【図9】



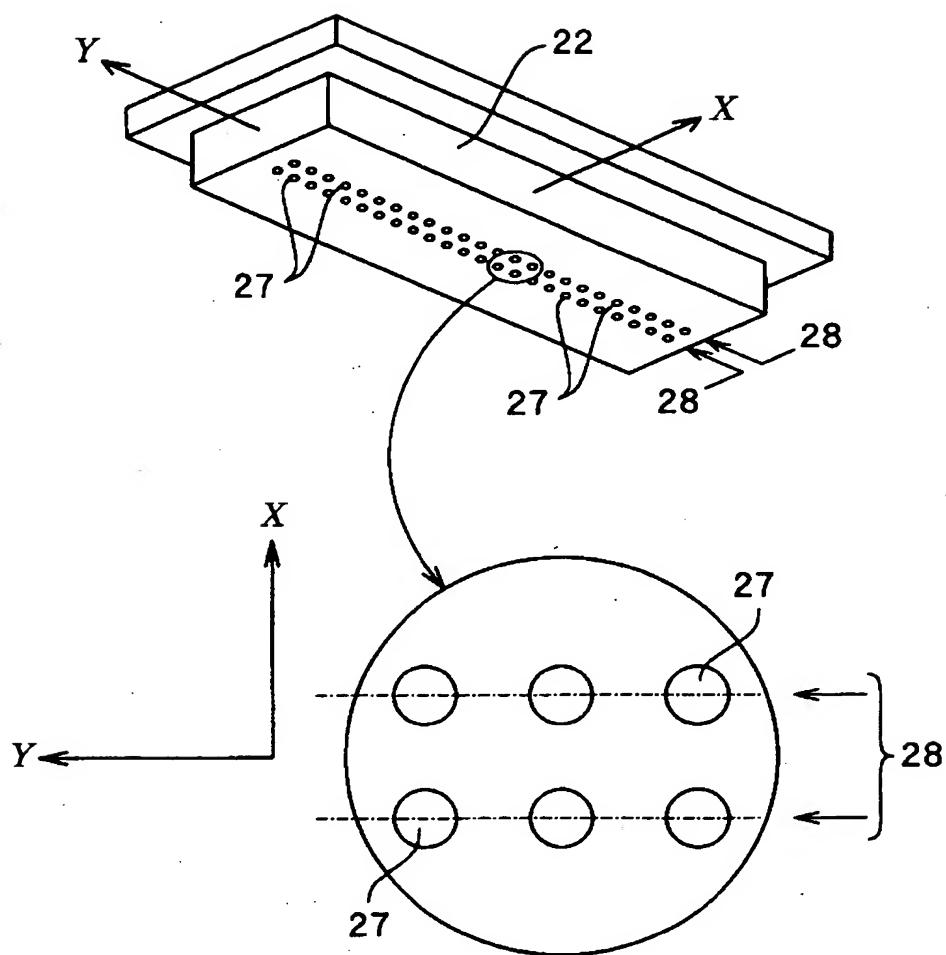
【図10】



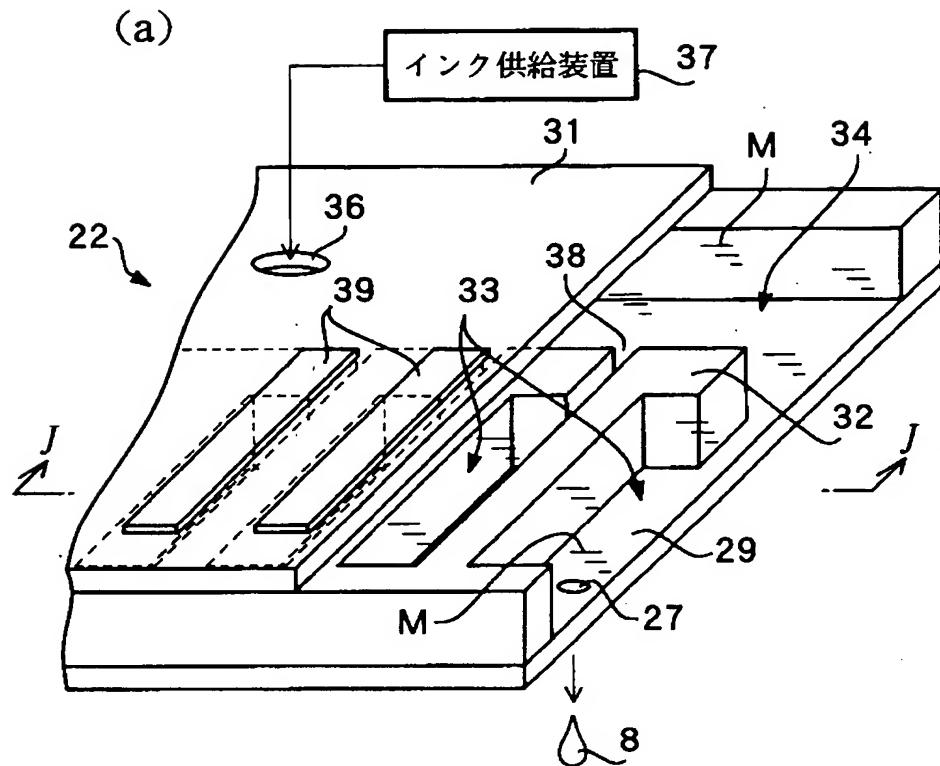
【図11】



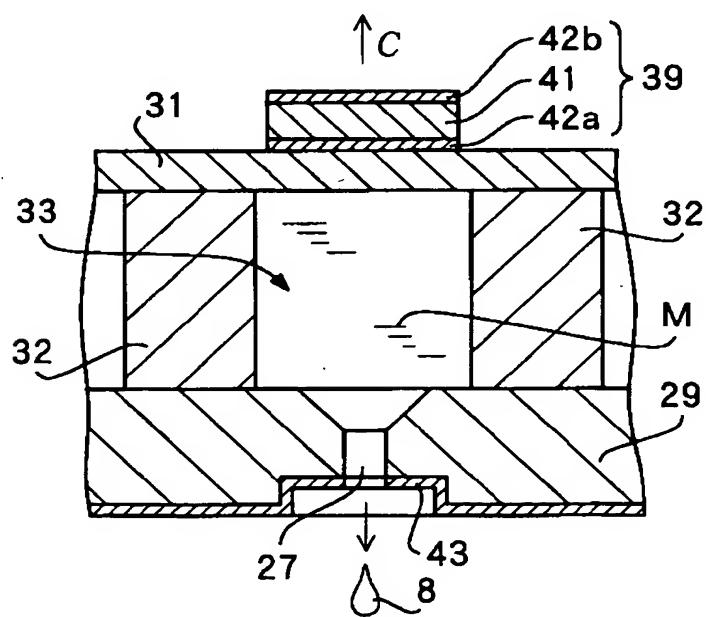
【図12】



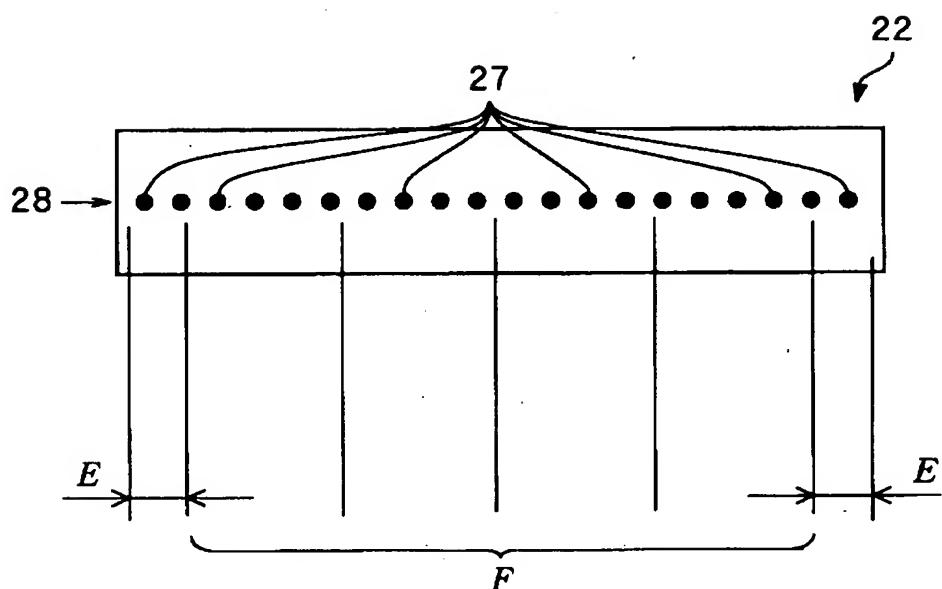
【図13】



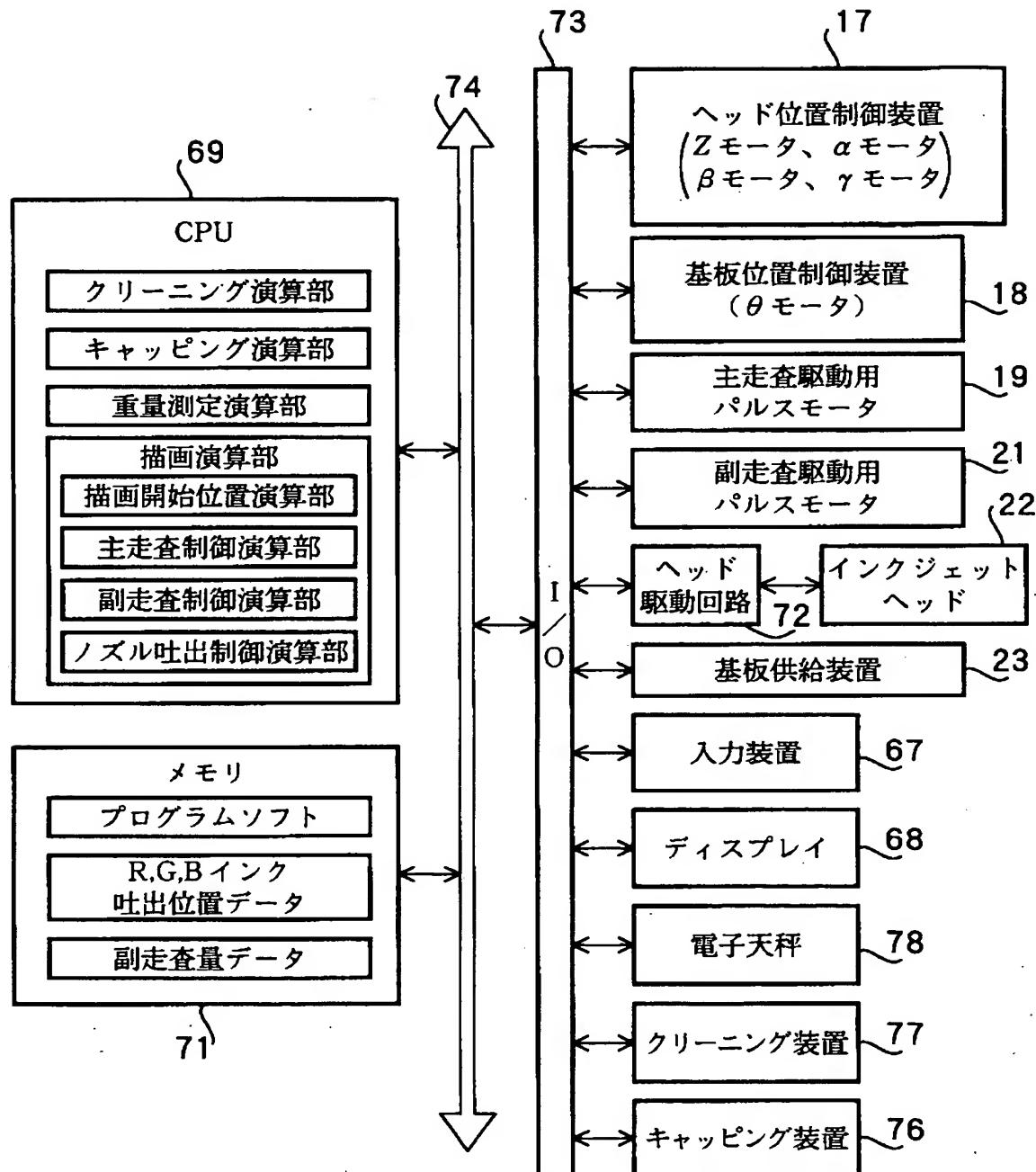
(b)



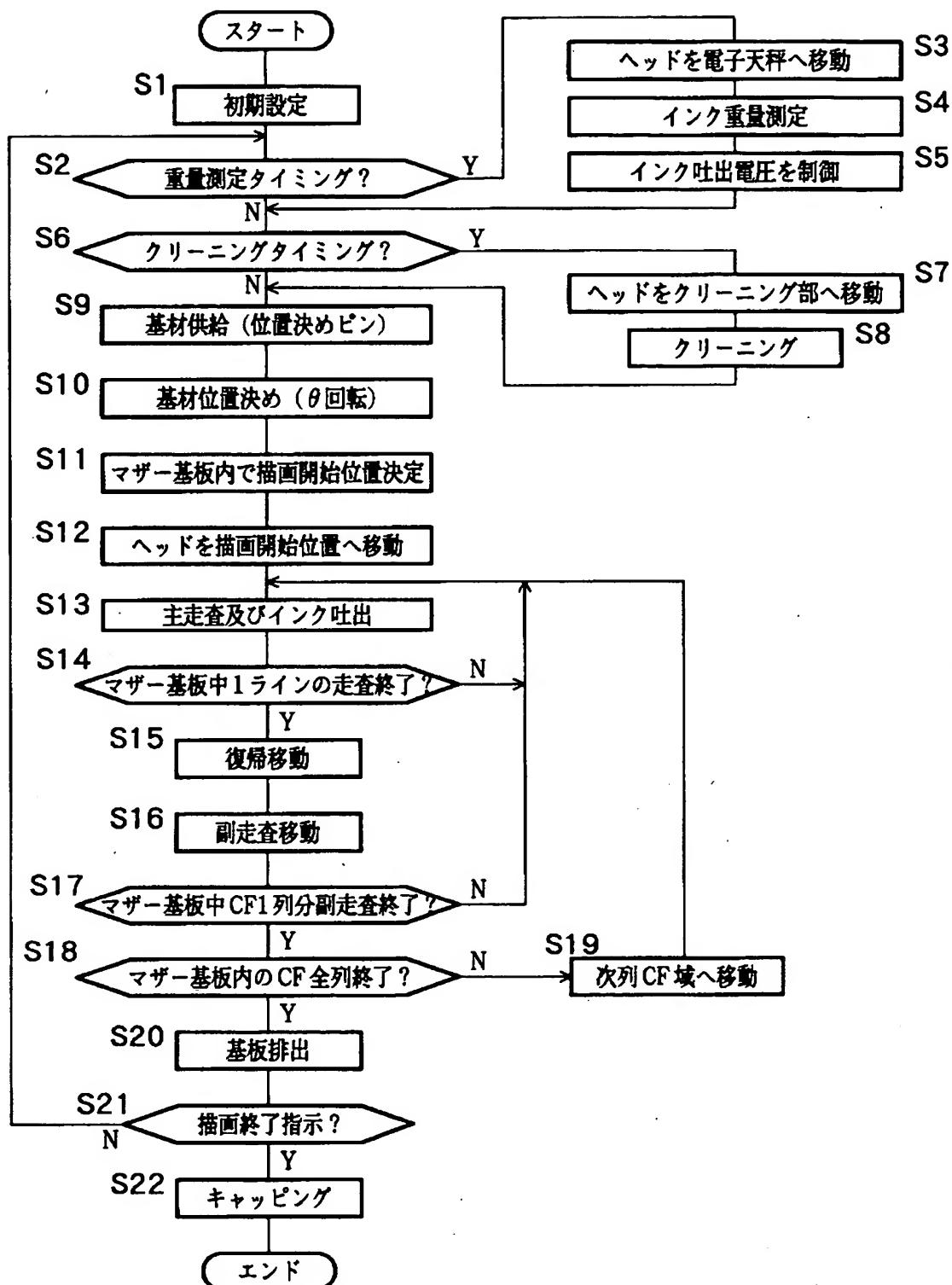
【図14】



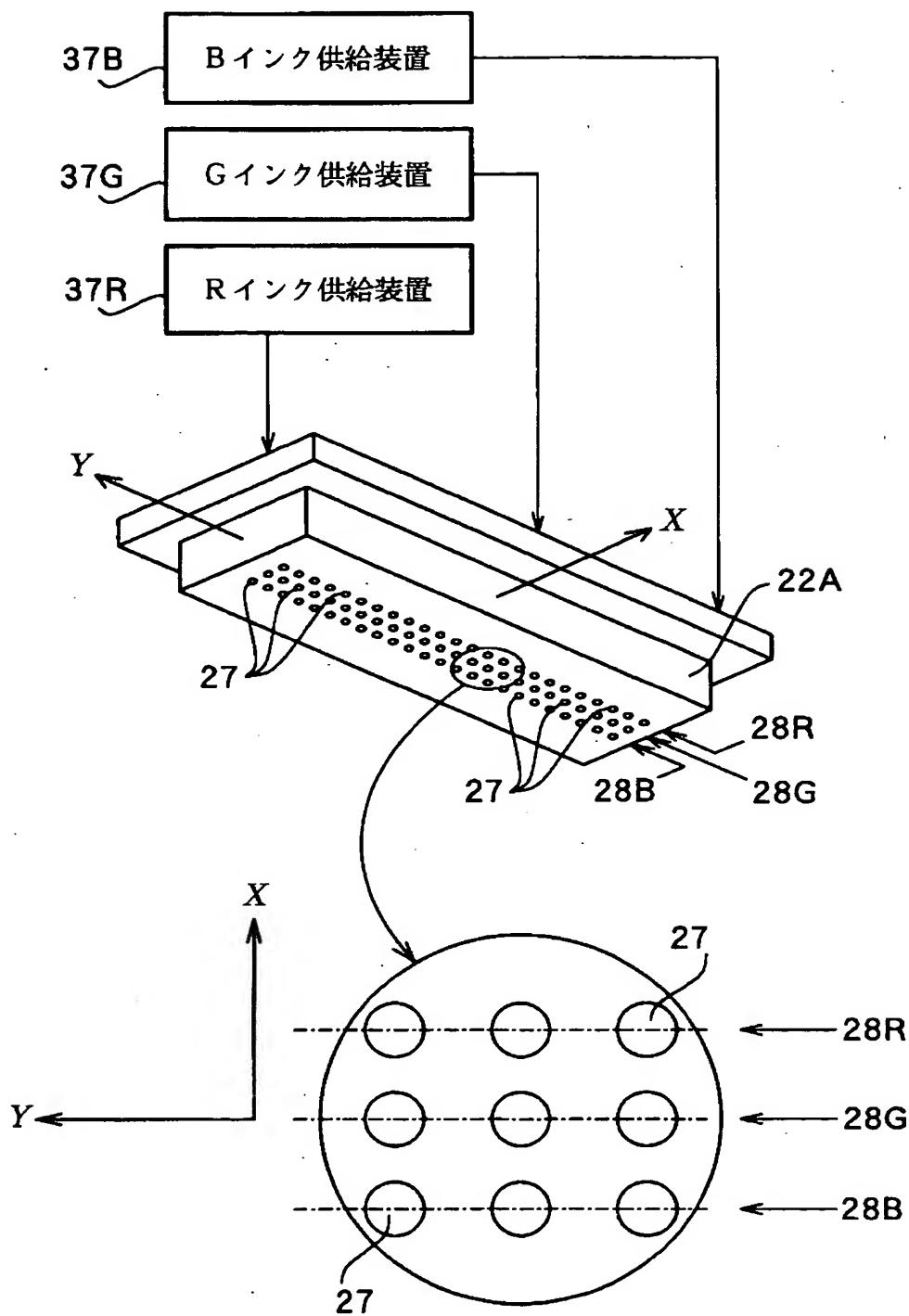
### 【図15】



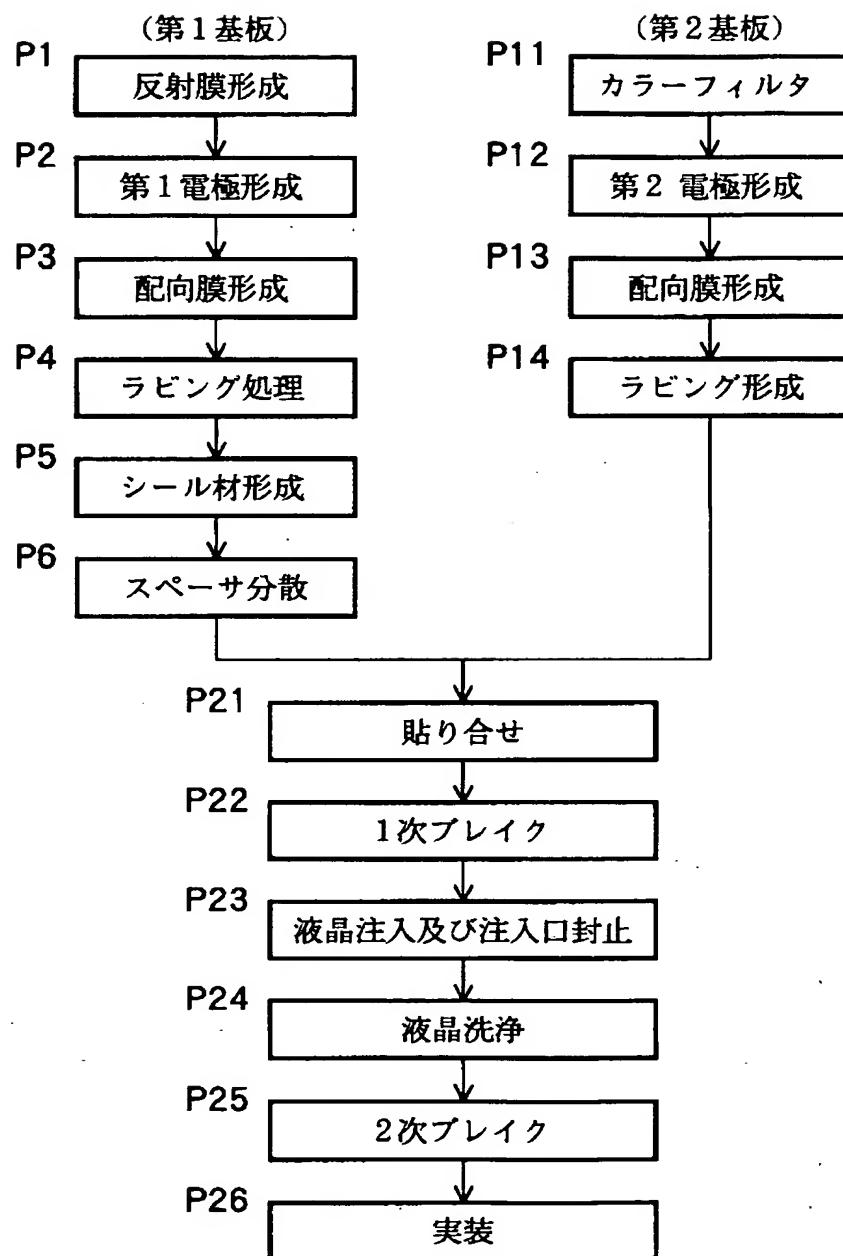
【図16】



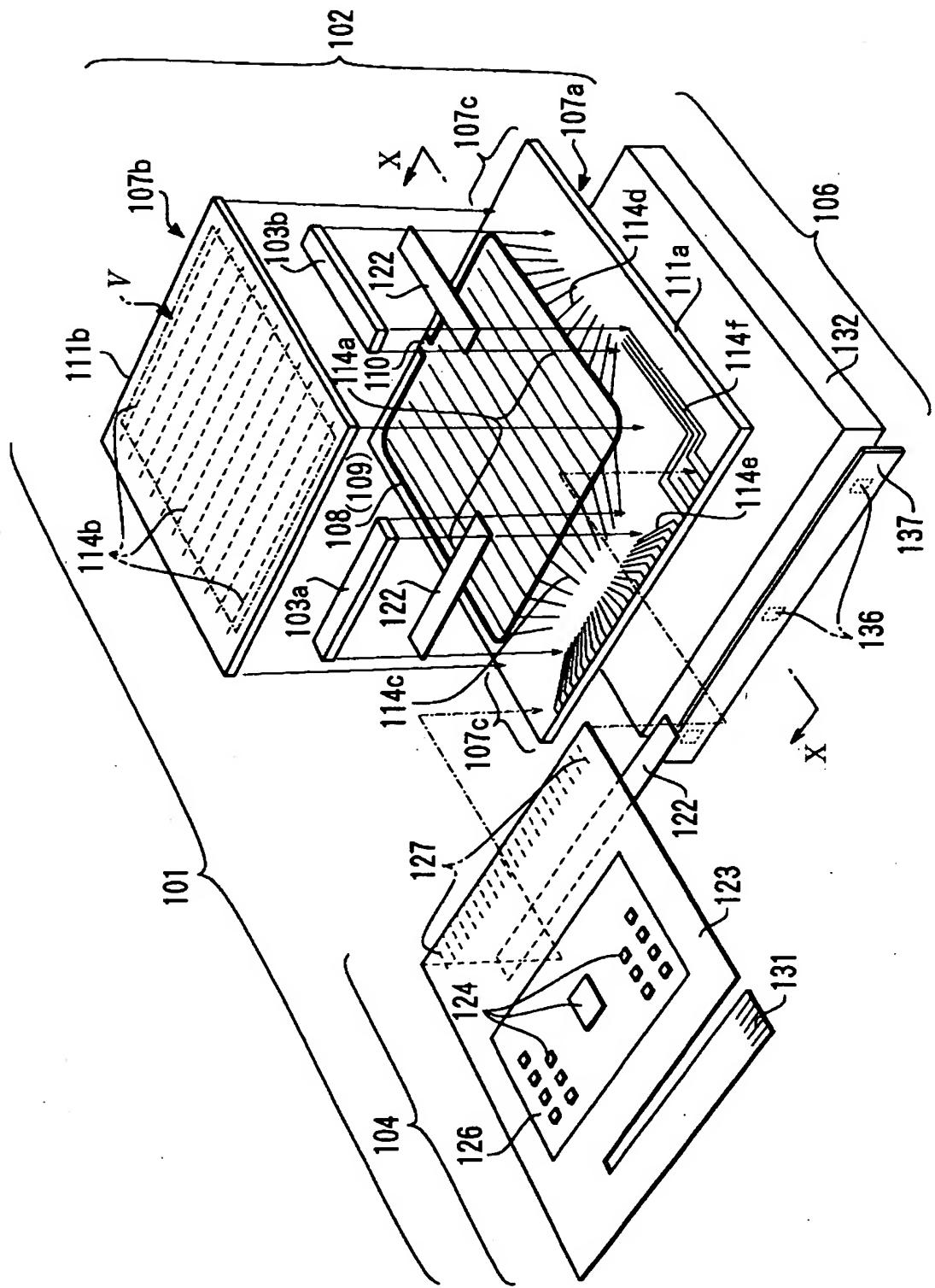
【図17】



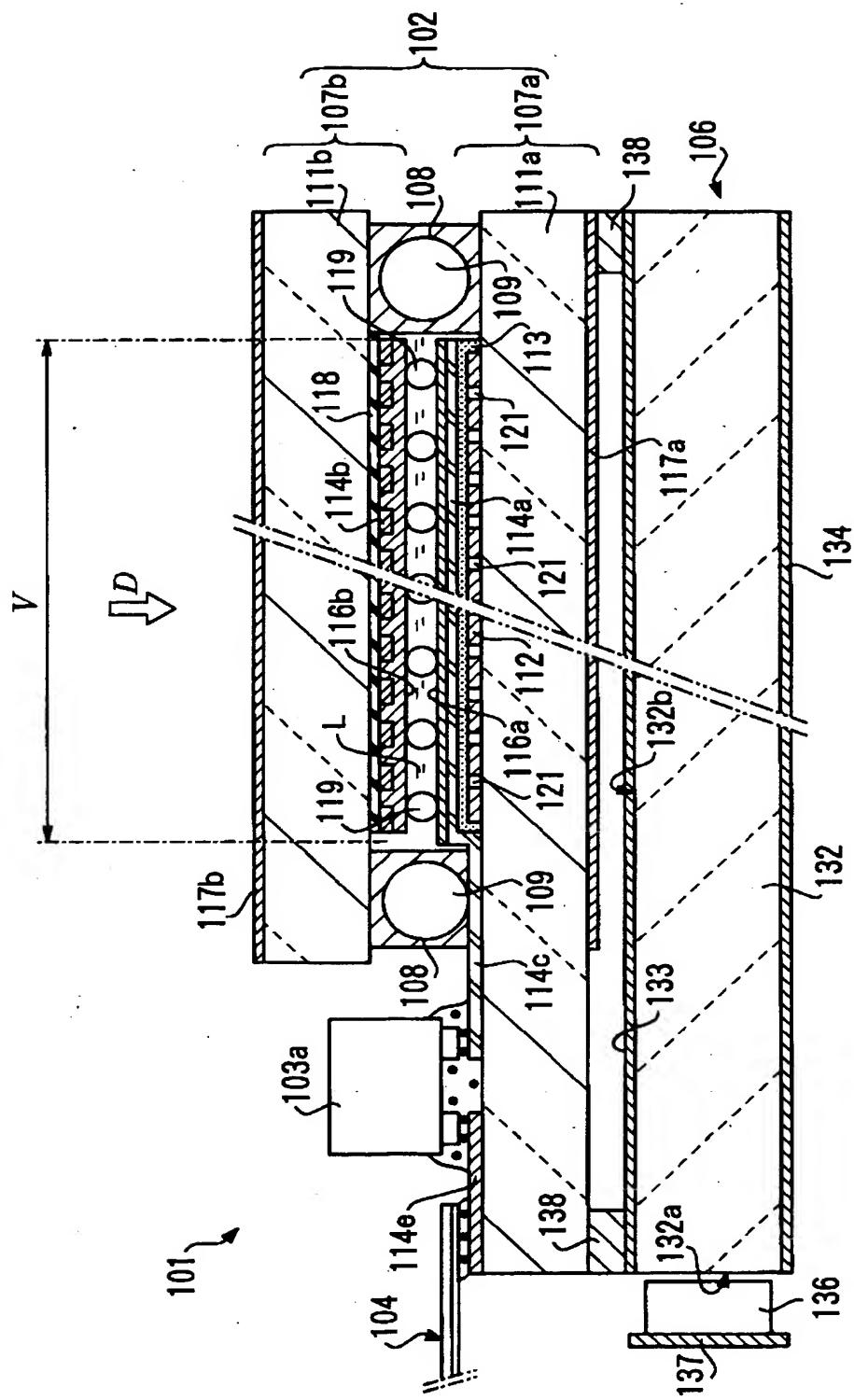
【図18】



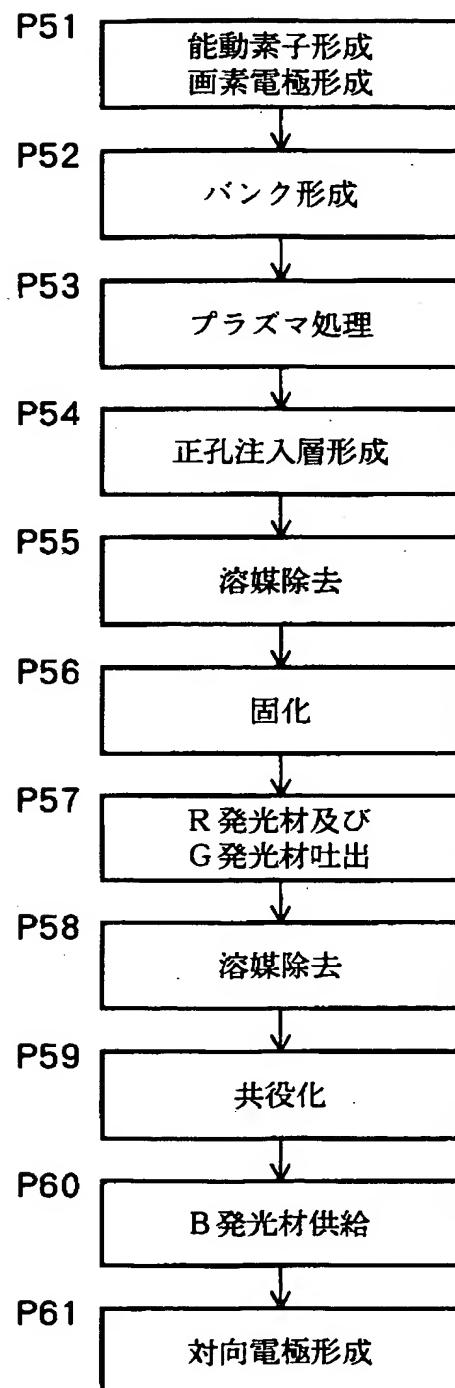
【図19】



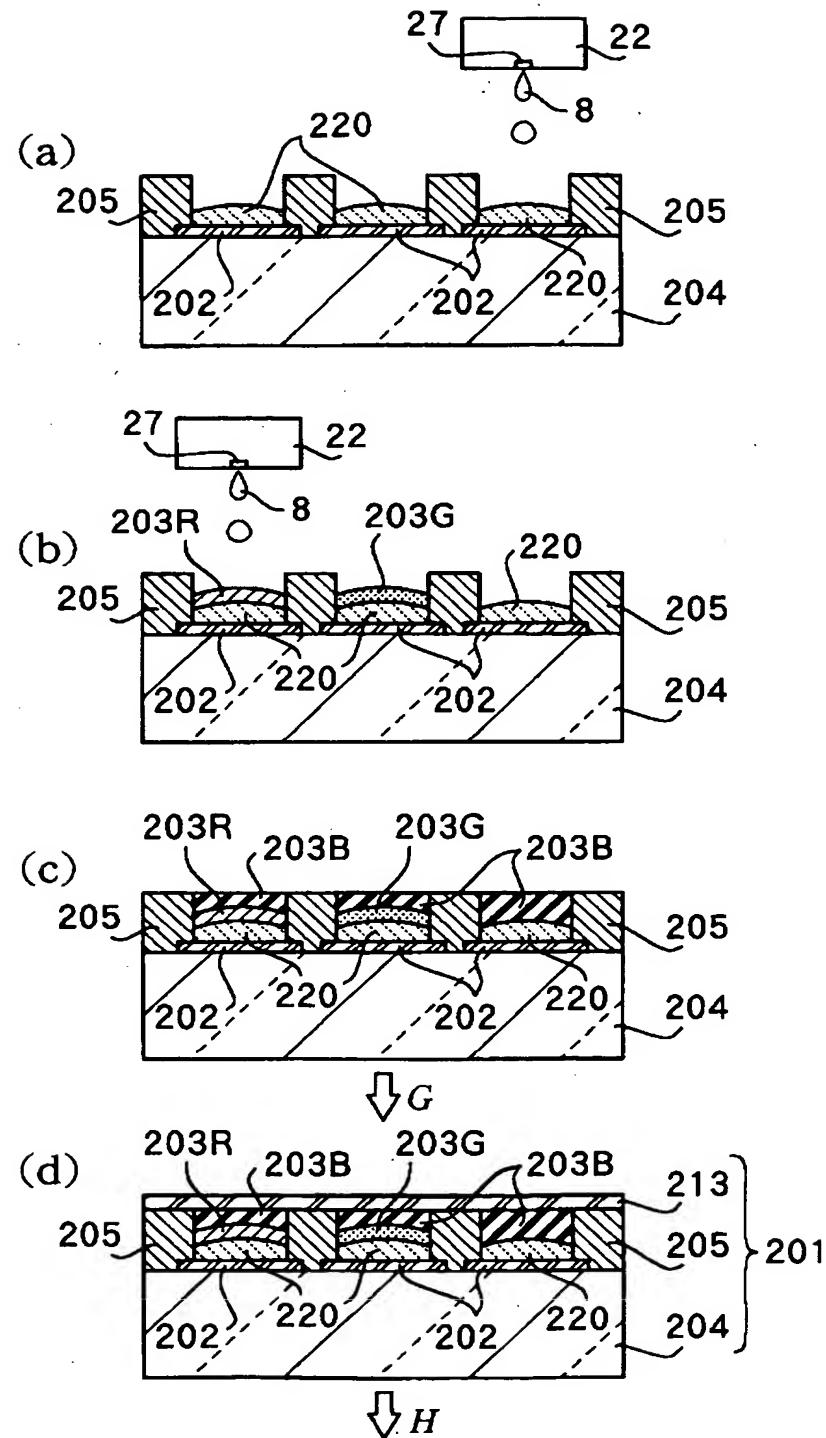
【図20】



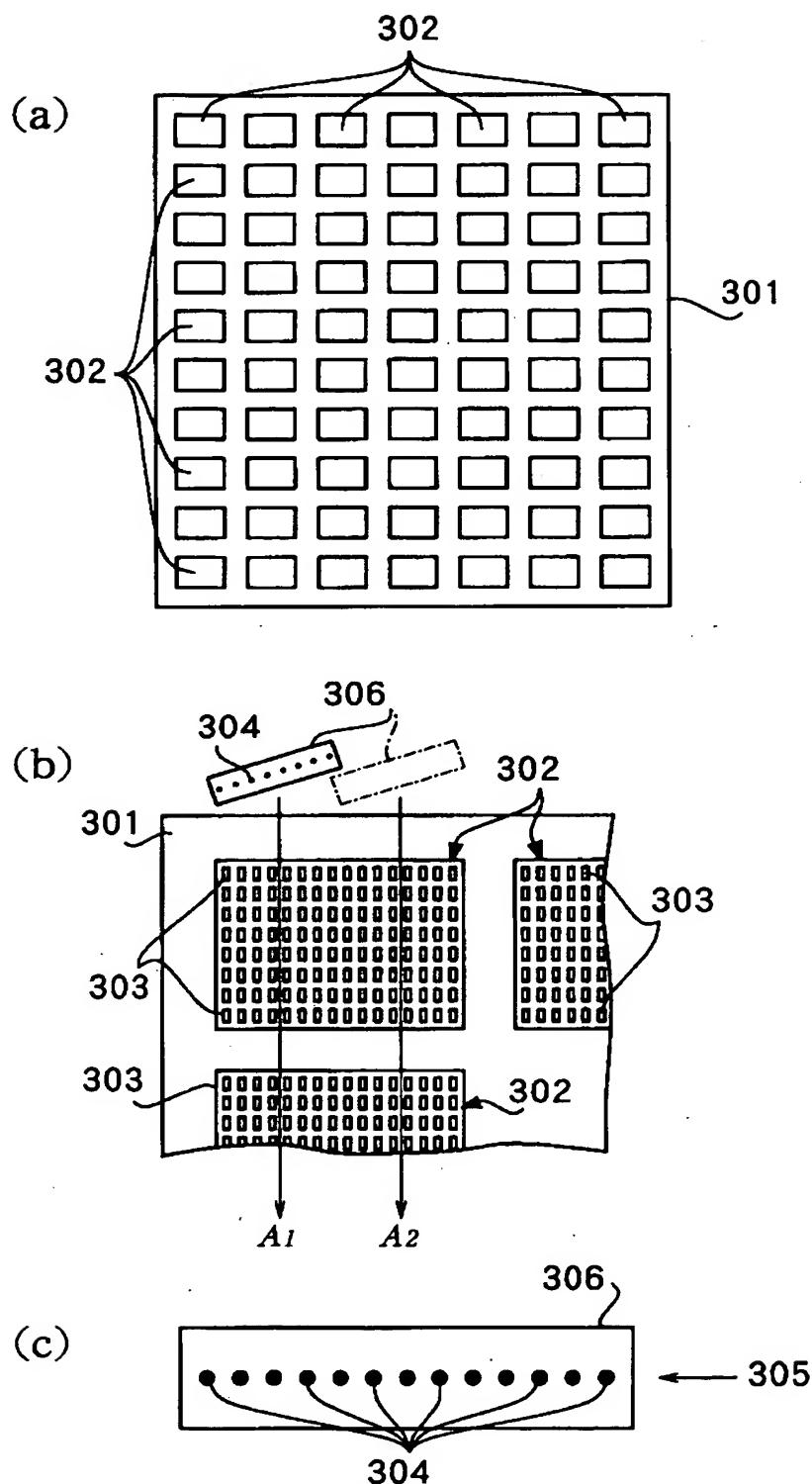
【図21】



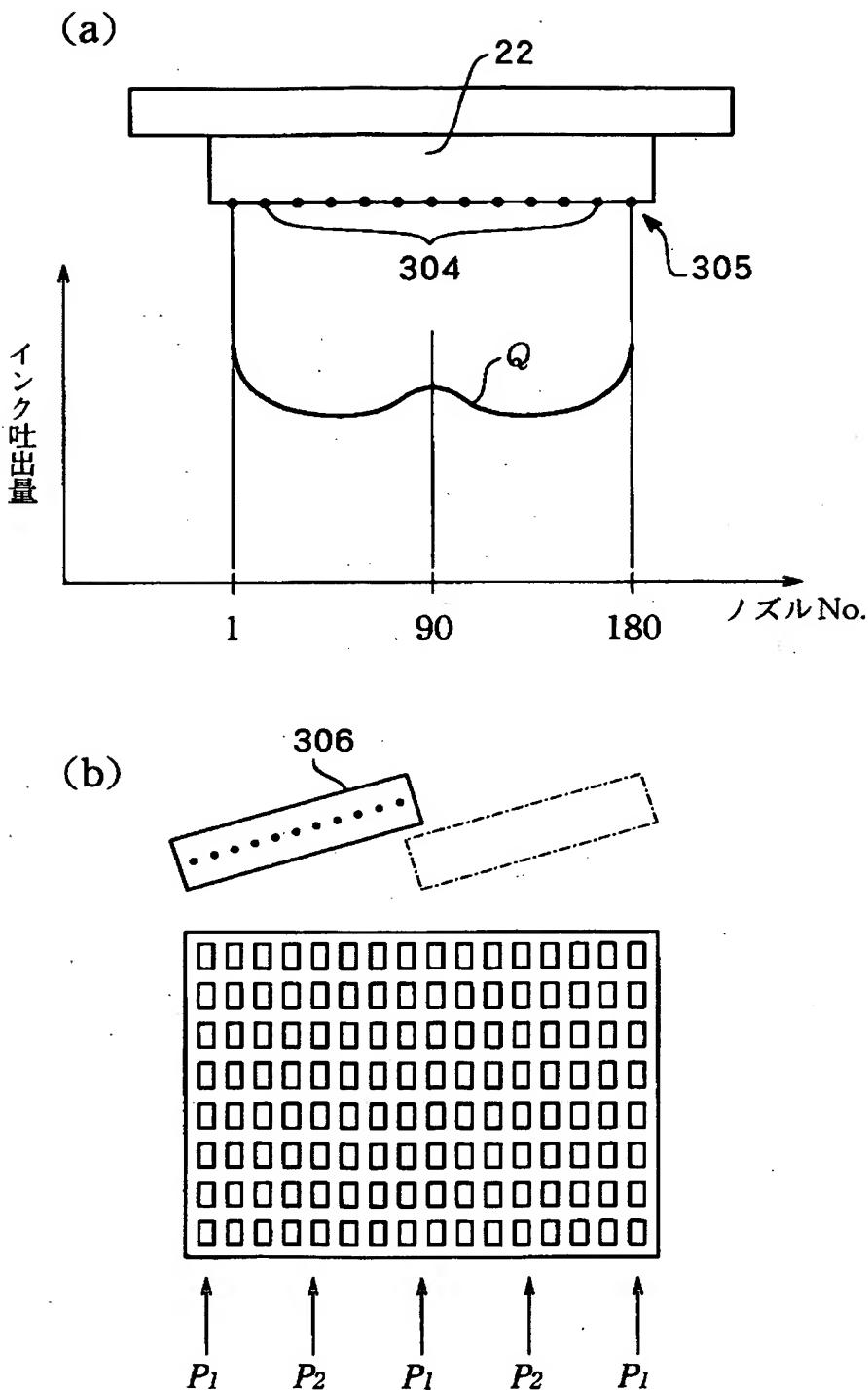
【図22】



【図23】



【図24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 カラーフィルタの光透過特性、液晶装置のカラー表示特性、E L発光面の発光特性等といった光学部材の光学特性を平面的に均一にする。

【解決手段】 複数のノズル27を列状に配列して成るノズル列28を有するインクジェットヘッド22によって基板12のカラーフィルタ形成領域11をX方向へ主走査しつつ、ドット・マトリクス状に配列されたフィルタエレメント領域7へ向けて複数のノズル27から選択的にフィルタ材料を吐出してフィルタエレメント3を形成してカラーフィルタを製造する。最初に、ノズル列28を“a”、“b”位置でX方向へ主走査することにより、領域11の表面の濡れ性を向上させた上で、ノズル列28を“c”～“k”位置まで順次に副走査させながら個々の位置で主走査を行うことにより、領域11の同じ部分に重ねてインク吐出を行う。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社